- 9)【発行国】日本国特許庁(JP)
- 2)【公報種別】公表特許公報(A)
- 1)【公表番号】特表平8-511812
- 3)【公表日】平成8年(1996)12月10日
- 4) 【発明の名称】負複屈折のポリイミド膜
- 1)【国際特許分類第6版】

CO8G 73/10 NTF GO2B 5/30 GO2F 1/1335 510

F I]

CO8G 73/10 NTF 9285-4J GO2B 5/30 9514-2H GO2F 1/1335 510 7724-2K

審查請求】未請求

予備審查請求】有

全頁数】 125

- 1) 【出願番号】特願平6-520386
- 5)(22)【出願日】平成6年(1994)4月21日
- 5)【翻訳文提出日】平成6年(1994)9月26日
- 5) 【国際出願番号】 P C T / U S 9 4 / 0 4 4 4 5
- 7) 【国際公開番号】 W O 9 4 / 2 4 1 9 1
- 7) 【国際公開日】平成6年(1994) 10月27日
- 1)【優先権主張番号】08/051,068
- 2)【優先日】1993年4月21日
- 3)【優先権主張国】米国(US)
- 1)【指定国】EP(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, MC, NL, PT, SE), AU, BB, BG, BR, BY, CA, CN, CZ, FI, H JP, KP, KR, KZ, LK, LU, LV, MG, MN, MW, NO, NZ, PL, PT, O, RU, LV, MG, MN, MW, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SUA, UZ, VN
- 1) 【出願人】

氏名又は名称】ザ ユニバーシティ オブ アクロン

住所又は居所】アメリカ合衆国オハイオ州 4 4 3 1 3、アクロン、イースト バクテル アベニュ 3 0 2

2)【発明者】

氏名】ハリス、フランク ダブリュ

生所又は居所】アメリカ合衆国オハイオ州44313、アクロン、ディープウッド ドライブ 179

'2)【発明者】

氏名】チェング、ステフェン ゼット ディー

住所又は居所】アメリカ合衆国オハイオ州44303、アクロン、タミアミトレイル4974)【代理人】

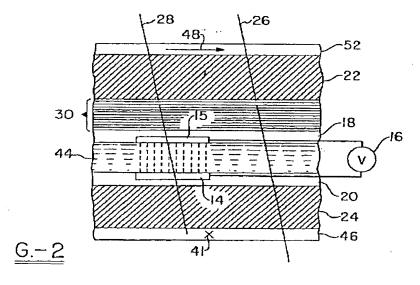
弁護士】

氏名又は名称】ウオーレン・ジー・シミオール

約

7) 【要約】

晶デイスプレイに有用な負の複屈折膜、およびポリイミド膜の負の複屈折性を制御する方法が される、該方法はポリイミド主鎖の剛性、線状性および対称性に影響を与えるポリイミドのジンおよび二無水物セグメント内の官能基を選択することによってポリイミドの面内配向度を制ることにより目標の複屈折量に合わせることができる。ポリイミド主鎖の剛性、線状性および性が高い程、ポリイミド膜の負複屈折値は高くなる。

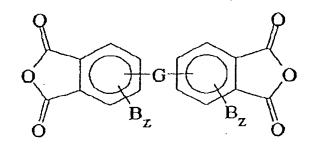


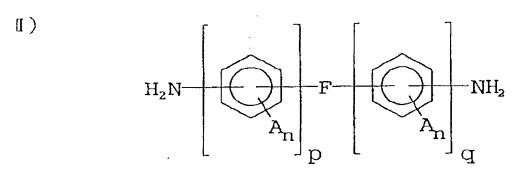
求の範囲

特許請求の範囲】

液晶デイスプレイの負複屈折層に使用され、 $0.001\sim0.2$ の負複屈折値を有し、下記般式 (II) の芳香族二無水物と、一般式 (III) のポリ芳香族ジアミンを有するタイプの可溶性オイミドの溶液から調製されたホモポリマー・ポリイミド膜:

I)





式中のFおよびGは、共有結合、 CH_2 基、C(CH_3) $_2$ 基、C(CX_3) $_2$ 基(Xはハロゲンで A)。A0原子、A0原子、A0原子、A0原子、A0原子、A0原子、A0原子、A00度を有するA1の原子、A2を引きる。A3の原子、A4の原子、A4の原子、A5の原子、A6の原子、A6の原子、A7の原子、A7の原子、A8の原子、A8の原子、A9の原子、A1の原子、A1の原子、A1の原子、A1の原子、A1の原子、A1の原子、A1の原子、A1の原子、A1の原子、A

は、水素、ハロゲン、アルキル、置換アルキル、ニトロ、シアノ、チオアルキル、アルコキシ 換アルコキシ、アリール、置換アリール、脂肪族および芳香族エステルおよびそれらの混合物 炭素原子数1~20を有するもの)から成る群から選ぶ;

は、ハロゲン、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキル、フエニル又は置換フエニル(フエニ 環上の置換基はハロゲン、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキルおよびそれらの混合物からる群から選ぶ:

は、 $0 \sim 3$ の整数である;

は、 $0 \sim 4$ の整数である;および p および q は、それぞれ $0 \sim 3$ および $1 \sim 3$ の整数であり、および q が 1 より大きいとき、ベンジル又は置換ベンジル基間の結合基は F である;そして膜 復屈折値は、G、F、B および A、および n、p、q および z の値の選択によりポリイミドの記向度を制御することによって決定される、該面内配向度はポリイミド主鎖の剛性および線状 影響を与え、ポリイミド主鎖の剛性および線状性が高い程、ポリイミドの負複屈折値の値が高る〕。

芳香族二無水物は、3,3′,4,4′ーベンゾフエノンテトラカルボン酸二無水物、2,3′,4′ーベンゾフエノンテトラカルボン酸二無水物、2,2′,3,3′ーベンゾフエテトラカルボン酸二無水物、3,3′,4,4′ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、ビス、3ージカルボキシフエニル)メタン二無水物、ビス(2,5,6ートリフルオロー3,4、ジカルボキシフエニル)メタン二無水物、2,2ービス(3,4ージカルボキシフエニル)プン二無水物、2,2ービス(3,4ージカルボキシフエニル)ー1,1,3,3,3ーへフルオロプロパン二無水物、ビス(3,4ージカルボキシフエニル)エーテル二無水物、ビス3,4ージカルボキシフエニル)

4, 4', 5, 5' -ビフエルテトラカルボン酸二無水物、および 2, 2' -ビス(トリヨーチル)-4, 4', 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物から成る群から選ぶ請求。 囲第 1 項記載の膜。

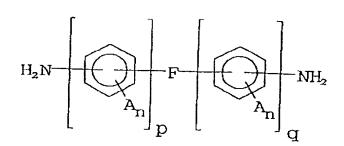
. ジアミンはo-フエニレンジアミン、m-フエニレンジアミン、p-フエニレンジアミン、 , 4-ジアミノトルエン、1, 4-ジアミノ-2-メトキシベンゼン、1, 4-ジアミノ-2 エニルベンゼン、1,3-ジアミノー4ークロロベンゼン、4,4-ジアミノビフエニル、4, ′ジアミノジフエニルメタン、2,2-ビス(4-アミノフエニル)プロパン、2,2-ビス 4-アミノフエニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、4, 4' -ジア ジフエニルエーテル、3,4'-ジアミノフエニルエーテル、1,3-ビス(3-アミノフエ シ) ベンゼン、1,3-ビス(4-アミノフエノキシ) ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノ ノキシ) ベンゼン、4,4'ービス(4ーアミノフエノキシ) ビフエニル、4,4'ービス(アミノフエノキシ) ビフエニル、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフエノキシ) フエニル〕プ ン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフエノキシ)フエニル〕-1, 1, 1, 3, 3, 3-へ フルオロプロパン、4,4-ジアミノジフエニルチオエーテル、4,4'-ジアミノジフエニ ルホン、2, 2′ージアミノベンゾフエノン、3, 3′ージアミノベンゾフエノン、1, 8-ミノナフタレン、1,5-ジアミノナフタレン、2,6-ジアミノピリジン、2,4-ジアミ リミジン、2, 4ージアミノーsートリアジン、2, 2'ービス(トリフルオロメチル)-4, ′ージアミノビフエニル、2,2′ージブロモー4,4′ージアミノビフエニル、2,2′ー アノー4, 4' ージアミノビフエニル、2, 2' ージクロロー6, 6' ージメチルー4, 4'アミノビフエニル、2,2'ージメチルー4,4'ージアミノビフエニル、3,3'ージメチ 4, 4'ージアミノビフエニル、2, 2'ージカルボアルコキシー4, 4'ージアミノビフエ および2, 2'ージカルボアルコキシー6, 6'ージメチルー4, 4'ージアミノビフエニル: 成る群から選ぶ請求の範囲第1項記載の膜。

. 芳香族二無水物が式(X) (式中のZは前記Bについて定義したものと同一の群から選ぶ、10~2の整数である)である請求の範囲第1項記載の膜:

. 二無水物は、2, 2′ ージブロモー4, 4′, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無、2, 2′ ージクロロー4, 4′, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′ ジクロロー4, 4, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′ ージヨードー, 4′, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′ ージフルオロー4, 4′, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′ ービス(トリフルオロメチル)ー4, 5′ ービフエニルテトラカボン酸二無水物、2, 2′ ービス(トリクロロメチル)ー4′ ー5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′ ービス(トリブロモメチ)ー4, 4′, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物および2, 2′ ービス(トリドメチル)ー4, 4′, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物から成る群から選んでの範囲第4項記載の芳香族二無水物。

. 液晶デイスプレイの負複屈折層に使用され、0.001~0.2の負複屈折値を有し、下記般式(1)の芳香族二無水物と、一般式(III)の芳香族ジアミンを有するタイプの可溶性ポリードの溶液から調製されたホモポリマー・ポリイミド膜:

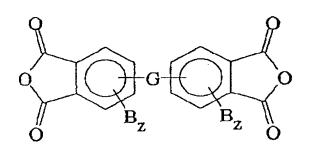
I)



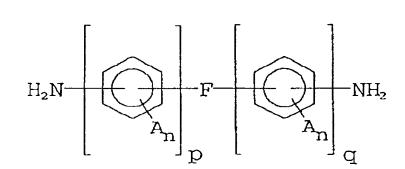
式中の各Rは、H、ハロゲン、フエニル、置換フエニル、アルキルおよび置換アルキル(炭素)数 $1\sim20$ を有するもの)から成る群から別々に選んだ置換基である;は、共有結合、 CH_2 基、 $C(CH_3)_2$ 基、 $C(CX_3)_2$ 基(Xはハロゲンである)。CO基、(

- 子、S原子、SO₂基、Si(R)₂基(RはH、炭素原子数1~20を有するフエニル、置換 ニル、アルキルおよび置換アルキルから成る群から別々に選ぶ)、およびN(R)基(R基は 定義のもの)から成る群から別々に選ぶ;
- は、水素、ハロゲン、アルキル、置換アルキル、ニトロ、シアノ、チオアルキル、アルコキシ 換アルコキシ、アリール、置換アリール、脂肪族および芳香族エステルおよびそれらの混合物 炭素原子数 1~20を有するもの)から成る群から選ぶ;
- は、 $0\sim4$ の整数である;および pおよび q は、それぞれ $0\sim3$ および $1\sim3$ の整数であり、よび q が 1 より大きいとき、ベンジル又は置換ベンジル基間の結合基は F である;そして膜の屈折値は、R、F、および A、および n、p および q の値の選択によりポリイミドの面内配向制御することによって決定される、該面内配向度はポリイミド主鎖の剛性および線状性に影響え、ポリイミド主鎖の剛性および線状性が高い程、ポリイミドの負複屈折値の値が高くなる〕、芳香族二無水物は、3, 6 ジフエニルピロメルト酸二無水物、3, 6 ビス(トリフルオチル)ピロメルト酸二無水物、3, 6 ビス(メチル)
- ロメルト酸二無水物、3,6-ジョードピロメルト酸二無水物、3,6-ジブロモピロメルト 無水物および3,6-ジクロロピロメルト酸二無水物から成る群から選んだ3,6-二置換ピルト酸二無水物である請求の範囲第6項記載の膜。
- . 芳香族ジアミンはo-フエニレンジアミン、m-フエニレンジアミン、p-フエニレンジア 、2、4ージアミノトルエン、1、4ージアミノー2ーメトキシベンゼン、1、4ージアミノ ーフエニルベンゼン、1,3ージアミノー4ークロロベンゼン、4,4ージアミノビフエニル 4'ジアミノジフエニルメタン、2,2-ビス(4-アミノフエニル)プロパン、2, $(4-r \leq 1/r \leq 1/r \leq 1, 1, 1, 3, 3, 3-4 \leq 1/r \leq$ ノジフエニルエーテル、3,4'ージアミノフエニルエーテル、1,3ービス(3-アミノフ. キシ) ベンゼン、1, 3-ビス(4-アミノフエノキシ) ベンゼン、1, 4-ビス(4-アミ エノキシ) ベンゼン、4,4'-ビス(4-アミノフエノキシ) ビフエニル、4,4'-ビス 3-アミノフエノキシ) ビフエニル、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフエノキシ) フエニル ロパン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフエノキシ)フエニル〕-1, 1, 1, 3, 3, 3 キサフルオロプロパン、4,4-ジアミノジフエニルチオエーテル、4,4'-ジアミノジフ、 ルスルホン、2,2'ージアミノベンゾフエノン、3,3'ージアミノベンゾフエノン、1, ジアミノナフタレン、1,5-ジアミノナフタレン、2,6-ジアミノピリジン、2,4-ジ ノピリミジン、2, 4-ジアミノ-s-トリアジン、2, 2'-ビス(トリフルオロメチル) $4' - \vec{y}$ \vec{y} $\vec{$ ジシアノー4,4′ージアミノビフエニル、2,2′ージクロロー6,6′ージメチルー4, ′ージアミノビフエニル、2,2′ージメチルー4,4′ージアミノビフエニル、3,3′ー チルー4,4'-ジアミノビフエニル、2,2'-ジカルボアルコキシー4,4'-ジアミノ エニルおよび 2, 2'ージカルボアルコキシー6,6'ージメチルー4,4'ージアミノビフ ルから成る群から選ぶ請求の範囲第6項記載の膜。
- . 0. 001~0. 2の負複屈折値を有し、下記の一般式(II)の少なくとも1つの芳香族二類物と、一般式(III)の少なくとも1つのポリ芳香族ジアミンを有するタイプの可溶性ポリイミ

 (Π)



 (Π)



溶液から調製して:

式中のFおよびGは、共有結合、 CH_2 基、 $C(CH_3)_2$ 基、 $C(CX_3)_2$ 基(Xはハロゲンで A)。A0原子、A0原子、A0原子、A0原子、A0原子、A0原子、A0原子、A0原子、A0原子、A0度存在 A0原子、A0原子、A0度存在 A0原子、A0度存在 A0度存在 A0度存在

は、水素、ハロゲン、アルキル、置換アルキル、ニトロ、シアノ、チオアルキル、アルコキシ、換アルコキシ、アリール、置換アリール、脂肪族および芳香族エステルおよびそれらの混合物 炭素原子数 1~20)から成る群から選ぶ;

は、ハロゲン、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキル、フエニル又は置換フエニル(フエニ 環上の置換基はハロゲン、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキルおよびそれらの混合物からる群から選ぶ;

は、0~3の整数である;

は、 $0 \sim 4$ の整数である;および pおよび qは、それぞれ $0 \sim 3$ および $1 \sim 3$ の整数であり、および qが 1 より大きいとき、ベンジル又は置換ベンジル基間の結合基は F である〕;

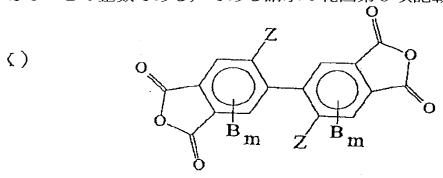
(VII) のコポリイミドを生成することを特徴とする液晶デイスプレイの負複屈折層に使用するポリイミド膜:

式中のxは100から0へと変わるが、yはそれに対応して0から100へと変わる;そして)負複屈折値は、G、F、BおよびA、およびn、p、qおよびzの値の選択によりポリイミド内配向度を制御することによって決定される、該面内配向度はポリイミド主鎖の剛性および線に影響を与え、ポリイミド主鎖の剛性および線状性が高い程、ポリイミドの負複屈折値の値が「なる〕

- 0. 芳香族二無水物は、3,3',4,4'-ベンゾフエノンテトラカルボン酸二無水物、2,3',4'-ベンゾフエノンテトラカルボン酸二無水物、2,2',3,3'-ベンゾフエテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、ビス,3-ジカルボキシフエニル)メタン二無水物、ビス(2,5,6-トリフルオロー3,4.ジカルボキシフエニル)メタン二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフエニル)プン二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフエニル)ー1,1,3,3,3-ヘフルオロプロパン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフエニル)エーテル二無水物、ビス3,4-ジカルボキシフエニル)
- ルホン二無水物、4, 4' [4, 4' —
- 4, 4', 5, 5' -ビフエルテトラカルボン酸二無水物、および 2, 2' -ビス(トリヨーチル)-4, 4', 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物から成る群から選ぶ請求。 囲第 9 項記載の膜。
- 1. ジアミンは o フエニレンジアミン、m-フエニレンジアミン、p-フエニレンジアミン、 4-ジアミノトルエン、1,4-ジアミノ-2-メトキシベンゼン、1,4-ジアミノ-2 エニルベンゼン、1,3-ジアミノー4ークロロベンゼン、4,4-ジアミノビフエニル、4. ジアミノジフエニルメタン、2,2-ビス(4-アミノフエニル)プロパン、2,2-ビス 4-アミノフエニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン、4,4'-ジア ジフエニルエーテル、3, 4' -ジアミノフエニルエーテル、1, 3-ビス(3-アミノフエ シ) ベンゼン、1,3-ビス(4-アミノフエノキシ) ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノ ノキシ) ベンゼン、4,4'ービス(4ーアミノフエノキシ) ビフエニル、4,4'ービス(アミノフエノキシ) ビフエニル、2,2-ビス〔4-(4-アミノフエノキシ) フエニル〕プ ン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフエノキシ)フエニル〕-1, 1, 1, 3, 3, 3-へ フルオロプロパン、4,4ージアミノジフエニルチオエーテル、4,4′ージアミノジフエニ ルホン、2, 2′ージアミノベンゾフエノン、3, 3′ージアミノベンゾフエノン、1, 8-ミノナフタレン、1,5-ジアミノナフタレン、2,6-ジアミノピリジン、2,4-ジアミ リミジン、2,4ージアミノーsートリアジン、2,2′ービス(トリフルオロメチル) 4, 4'ージアミノビフエニル、2, 2'ージブロモー4, 4'ージアミノビフエニル、2, ージシアノー4,4'ージアミノビフエニル、2,2'ージクロロー6,6'ージメチルー

、4' ージアミノビフエニル、2、2' ージメチルー4, 4' ージアミノビフエニル、3、3' ジメチルー4、4' ージアミノビフエニル、2、2' ージカルボアルコキシー4、4' ージアミノビフエニルおよび2、2' ージカルボアルコキシー6、6' ージメチルー4、4' ージアミノエニルから成る群から選ぶ請求の範囲第9項記載の膜。

2. 芳香族二無水物が式(X) (式中の Z は前記 B について定義したものと同一の群から選ぶは $0 \sim 2$ の整数である)である請求の範囲第 9 項記載の膜:



3. 二無水物は、2, 2′ ージブロモー4, 4′, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二物、2, 2′ ージクロロー4, 4′, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, ′ ージクロロー4, 4, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′ ージヨー4, 4′, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′ ージフルオロー4, ′, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′ ービス(トリフルオロメチル)4, 4′, 5, 5′ ービフエニルテトラカボン酸二無水物、2, 2′ ービス(トリクロロメチ)ー4, 4′ ー5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′ ービス(トリブロチル)ー4, 4′, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物および2, 2′ ービス(ヨードメチル)ー4, 4′, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物から成る請求の第12項記裁の膜。

4. 0. 01~0. 2の負複屈折値を有し、一般式(I)の少なくとも1つの第1の芳香族二級 物と式(X)の少なくとも1つの第2の芳香族二無水物、および式(III)の少なくとも1つの活音族ジアミンを有するタイプの可溶性ポリイミドノ溶液から調製して、生成される式(VIII)コポリイミドを特徴とする液晶デイスプレイにおける負複屈折層用コポリイミド膜:

(1)

(X)

$$O \longrightarrow G \longrightarrow G$$

$$O \longrightarrow B_{\mathbf{Z}} \longrightarrow O$$

$$(III)$$

$$H_2N \longrightarrow F \longrightarrow NH_2$$

$$A_n \longrightarrow R$$

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & &$$

上式中の各Rは、H、フエニル、置換、フエニル、アルキル、および置換アルキル(炭素原子

) 1~20を有するもの;

およびGは、共有結合、 CH_2 基、C(CH_3) $_2$ 基、C(CX_3) $_2$ 基(Xはハロゲンである)。(基、O原子、S原子、S O_2 基、S i(R) $_2$ 基(RはH、炭素原子数 $1\sim 2$ Oを有するフエニ、置換フエニル、アルキルおよび置換アルキルから成る群から別々に選ぶ)、およびN (R)R 基は前記定義のもの)から成る群から別々に選んだ置換基である;

は、水素、ハロゲン、アルキル、置換アルキル、ニトロ、シアノ、チオアルキル、アルコキシ、換アルコキシ、アリール、置換アリール、脂肪族および芳香族エステルおよびそれらの混合物 炭素原子数 1~20) から成る群から選ぶ;

は、ハロゲン、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキル、フエニル又は置換フエニル(フエニ 環上の置換基はハロゲン、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキルおよびそれらの混合物からる群から選ぶ;

は、 $0 \sim 3$ の整数である;

は、 $0 \sim 4$ の整数である;および pおよび q は、それぞれ $0 \sim 3$ および $1 \sim 3$ の整数であり、 およびqが1より大きいとき、ベンジル又は置換ベンジル基間の結合基はFである〕;そして 100から0へと変わるが、yはそれに対応して0から100へと変わる;そして膜の負複屈: は、G、F、BおよびA、およびn、p、qおよびzの値の選択によりポリイミドの面内配向 制御することによって決定される、該面内配向度はポリイミド主鎖の剛性および線状性に影響 え、ポリイミド主鎖の剛性および線状性が高い程、ポリイミドの負複屈折値の値が高くなる〕。 5. 二無水物は、ピロメルト酸二無水物、3,6-ジフエニルピロメルト酸二無水物、3,6 ス(トリフルオロメチル)ピロメルト酸二無水物、3,6-ビス(メチル)ピロメルト酸二無 、3,6-ジヨードピロメルト酸二無水物、3,6-ジブロモピロメルト酸二無水物、3,6 クロロピロメルト酸二無水物、3,3',4,4'-ベンゾフエノンテトラカルボン酸二無水 、2,3,3',4'-ベンゾフエノンテトラカルボン酸二無水物、2,2',3,3'ベン エノンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'ービフエニルテトラカルボン酸二無水 、ビス(2,3-ジカルボキシフエニル)メタン二無水物、ビス(2,5,6-トリフルオロ . 4 - ジカルボキシフエニル(メタン二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフエニ) プロパン二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフエニル)-1,1,1,3,3, -ヘキサフルオロプロパン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフエニル)エーテル二無水 、ビス(3,4-ジカルボキシフエニル)スルホン二無水物)、4,4'-[4,4'-イソ ピリデンージ (p-7エニレンオキシ)] ビス (7タル酸二無水物)、N, N-(3, 4-5)ボキシフエニル) N-メチルアミン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフエニル) ジエチ ラン二無水物、2,3,6,7ーナフタレンーテトラカルボン酸二無水物、1,2,5,6ー· タレンーテトラカルボン酸二無水物、2,6-ジクロロナフタレン-1,4,5,8-テトラ ン酸二無水物、チオフエンー2,3,4,5-テトラカルボン酸二無水物、ピラジン-2,3, 6-テトラカルボン酸二無水物、ピラジン-2,3,5,6-テトラカボン酸二無水物、2 -ジブロモ-4, 4' -5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2' -ジク -4,4',5,5'-ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2,2'-ジヨード-4,4, 5′ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2,2′ージフルオロー4,4′,5, フエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2' -ビス(トリフルオロメチル)-4, 4, 5, -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2' -ビス(トリクロロチル)-4, 4', 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2' -ビス(トリブロモメチル)-4, , 5, 5′ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、および 2, 2′ビス (トリヨードメチ , 5, 5' ビフエニルテトラカルボン酸二無水物から成る群から選ぶ請求の範囲: 4項記載の膜。

6. ジアミンは o ーフエニレンジアミン、mーフエニレンジアミン、pーフエニレンジアミン , 4-ジアミノトルエン、1, 4-ジアミノ-2-メトキシベンゼン、1, 4-ジアミノ-2 エニルベンゼン、1,3-ジアミノー4-クロロベンゼン、4,4-ジアミノビフエニル、4. ′ジアミノジフエニルメタン、2,2-ビス(4-アミノフエニル)プロパン、2,2-ビス 4-アミノフエニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、4, 4' -ジア ジフエニルエーテル、3,4′ージアミノフエニルエーテル、1,3ービス(3-アミノフエ シ) ベンゼン、1, 3-ビス(4-アミノフエノキシ) ベンゼン、1, 4-ビス(4-アミノ ノキシ) ベンゼン、4,4'ービス(4ーアミノフエノキシ) ビフエニル、4,4'ービス(アミノフエノキシ) ビフエニル、2,2-ビス〔4-(4-アミノフエノキシ) フエニル〕プ ン、2,2-ビス〔4-(4-アミノフエノキシ)フエニル〕-1,1,3,3,3-ヘ フルオロプロパン、4,4-ジアミノジフエニルチオエーテル、4,4'-ジアミノジフエニ ルホン、2, 2′ ージアミノベンゾフエノン、3, 3′ ージアミノベンゾフエノン、1, 8-ミノナフタレン、1,5-ジアミノナフタレン、2,6-ジアミノピリジン、2,4-ジアミ リミジン、2, 4-ジアミノ-s-トリアジン、2, 2'-ビス(トリフルオロメチル)-4. ' ージアミノビフエニル、2 , 2' ージブロモー4 , 4' ージアミノビフエニル、2 , 2' ー アノー4, 4' ージアミノビフエニル、2, 2' ージクロロー6, 6' ージメチルー4, 4'アミノビフエニル、2,2'ージメチルー4,4'ージアミノビフエニル、3,3'ージメチ. 4, 4'ージアミノビフエニル、2, 2'ージカルボアルコキシー4, 4'ージアミノビフエ および2, 2'ージカルボアルコキシー6, 6'ージメチルー4, 4'ージアミノビフエニル: 成る群から選ぶ請求の範囲第14項記載の膜。

7. 芳香族二無水物が式(X)(式中のZは前記Bについて定義したものと同一の群から選ぶは $0\sim2$ の整数である)である請求の範囲第14項記載の膜:

8. 二無水物は、2, 2' -ジブロモー4, 4', 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二物、2, 2' -ジクロロー4, 4', 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, -ジクロロー4, 4, 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2' -ジヨー4, 4', 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2' -ジフルオロー4, 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2' -ビス(トリフルオロメチル)4, 4', 5, 5' -ビフエニルテトラカボン酸二無水物、2, 2' -ビス(トリブローメチー)-4, 4' -5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物および2, 2' -ビス(チル)-4, 4', 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物および2, 2' -ビス(ヨードメチル)-4, 4', 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物から成る請求の第17項記載の膜。

9. 液晶素子、少なくとも2つの光透過性複屈折膜、正の複屈折性をもった少なくとも1つの、負の複屈折性をもった少なくとも1つの別の膜、および該両膜が液晶素子と偏光板間に保持るように配置された偏光板を有するタイプであって、負の複屈折性を有し下記の群(a)およb)から選択される少なくとも1つの負のポリイミド薄膜から成ることを特徴とする液晶デイ

イ: (a)式(i)および(ii)から成る群から選択する有機溶媒に可溶性のホモポリイミ

$$-\frac{1}{2} \underbrace{0}_{B_{z}} \underbrace{0}_{B_{z}} \underbrace{0}_{A_{n}} \underbrace{0}_{A$$

膜:

b)式(i)、(ii)および(iii)から成る群から選択される有機溶媒に可溶性のコポ

ミド膜:

上式中の各Rは、H、フエニル、置換フエニル、アルキルおよび血換アルキル(炭素原子数1-0を有するもの;

およびGは共有結合、 CH_2 基、C(CH_3) $_2$ 基、C(CX_3) $_2$ 基(Xはハロゲンである)。C(、O原子、S 原子、S O_2 基、S i (R) $_2$ 基(R はH、炭素原子数 $1 \sim 2$ 0 を有するフェニル、換フエニル、アルキルおよび置換アルキルから成る群から別々に選ぶ)、およびN (R) 基(

は前記定義のもの)から成る群から別々に選んだ置換基である;

は、水素、ハロゲン、アルキル、置換アルキル、ニトロ、シアノ、チオアルキル、アルコキシ 換アルコキシ、アリール、置換アリール、脂肪族および芳香族エステルおよびそれらの混合物 炭素原子数1~20)から成る群から選ぶ;

は、ハロゲン、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキル、フエニル又は置換フエニル(フエニ環上の置換基はハロゲン、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキルおよびそれらの混合物からる群から選ぶ;

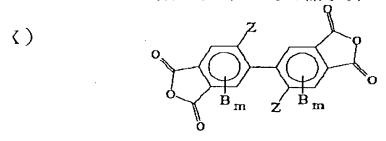
は、0~3の整数である;

は、 $0\sim4$ の整数である;および p および q は、それぞれ $0\sim3$ および $1\sim3$ の整数であり、よび q が 1 より大きいとき、ベンジル又は置換ベンジル基間の結合基は F である〕;そして x_1 0 0 から 0 へと変わるが、 y はそれに対応して 0 から 1 0 0 へと変わる〕

0. 二無水物は、ピロメルト酸二無水物、3,6-ジフエニルピロメルト酸二無水物、3,6 ス(トリフルオロメチル)ピロメルト酸二無水物、3,6-ビス(メチル)ピロメルト酸二無 、3,6-ジョードピロメルト酸二無水物、3,6-ジブロモピロメルト酸二無水物、3,6 クロロピロメルト酸二無水物、3,3',4,4'ーベンゾフエノンテトラカルボン酸二無水 、2,3,3',4'-ベンゾフエノンテトラカルボン酸二無水物、2,2'3,3'ベンゾ ノンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ビフエニルテチラカルボン酸二無水物 ス(2,3-ジカルボキシフエニル)メタン二無水物、ビス(2,5,6-トリフルオロー3. ージカルボキシフエニル (メタン二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフエニル) パン二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフエニル)-1,1,1,3,3,3-サフルオロプロパン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフエニル)エーテル二無水物、ビ 3, 4ージカルボキシフエニル)スルホン二無水物)、4,4'ー〔4,4'ーイソプロピリー ージ(p-フエニレンオキシ)] ビス(フタル酸二無水物)、N, N-(3, 4-ジカルボキ エニル) N-メチルアミン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフエニル) ジエチルシラン 水物、2,3,6,7ーナフタレンーテトラカルボン酸二無水物、1,2,5,6ーナフタレ テトラカルボン酸二無水物、2,6-ジクロロナフタレン-1,4,5,8-テトラカルボン 無水物、チオフエン-2,3,4,5-テトラカボン酸二無水物、ピラジン-2,3,5,6 トラカルボン酸二無水物、ピラジン-2,3,5,6-テトラカボン酸二無水物、2,2' ロモー4, 4'-5, 5'-ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、<math>2, 2'-ジクロロ-4, 5, 5′-ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′-ジョード-4, 4, 5, 5′ ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2,2'ージフルオロー4,4',5,5'ービフエ テトラカルボン酸二無水物、2,2′ービス(トリフルオロメチル)-4,4,5,5′ービ ニルテトラカルボン酸二無水物、2,2'ービス(トリクロロメチル)-4,4',5,5'フエニルテトラカルボン酸二無水物、2,2'ービス(トリブロモメチル)-4,4',5, ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、および 2, 2'ビス(トリヨードメチル)-4, 5,5'ビフエニルテトラカルボン酸二無水物から成る群から選ぶ請求の範囲第19項記 デイスプレイ。

ノキシ)ベンゼン、4, 4′ービス(4ーアミノフエノキシ)ビフエニル、4, 4′ービス(アミノフエノキシ)ビフエニル、2, 2ービス〔4ー(4ーアミノフエノキシ)フエニル〕プン、2, 2ービス〔4ー(4ーアミノフエノキシ)フエニル〕ー1, 1, 1, 3, 3, 3ーへフルオロプロパン、4, 4ージアミノジフエニルチオエーテル、4, 4′ージアミノジフエニルホン、2, 2′ージアミノベンゾフエノン、3, 3′ージアミノベンゾフエノン、1, 8ーミノナフタレン、1, 5ージアミノナフタレン、2, 6ージアミノピリジン、2, 4ージアミリミジン、2, 4ージアミノーsートリアジン、2, 2′ービス(トリフルオロメチル)ー4, $^\prime$ ージアミノビフエニル、2, $^\prime$ 2′ージプロロー6, $^\prime$ 6′ージメチルー4, $^\prime$ 7アミノビフエニル、2, $^\prime$ 2′ージクロロー6, $^\prime$ 6′ージメチルー4, $^\prime$ 7アミノビフエニル、2, $^\prime$ 7ージアミノビフエニル、3, $^\prime$ 3′ージメチルー4, $^\prime$ 7ージアミノビフエニル、2, $^\prime$ 7ージカルボアルコキシー4, $^\prime$ 7ージアミノビフエニル、2, $^\prime$ 7ージカルボアルコキシー4, $^\prime$ 7ージアミノビフエニル、2, $^\prime$ 7ージカルボアルコキシー4, $^\prime$ 7ージアミノビフエニル、2, $^\prime$ 7ージカルボアルコキシー4, $^\prime$ 7ージアミノビフエニル、3, $^\prime$ 7ージアミノビフエニル、3, 3 $^\prime$ 7ージアミノビフエニル、4, 4 $^\prime$ 7ージアミノビフエニル、5, 4 $^\prime$ 7ージアミノビフエニル、5, 5 $^\prime$ 7・ジアミノビフエニル、5, 5 $^\prime$ 7・グア・5, 5 $^\prime$

2. 芳香族二無水物が式(X)(式中のZは前記Bについて定義したものと同一のものから選、mは0~2の整数である)である請求項19のデイスプレイ:



3. 二無水物は、2, 2′ ージブロモー4, 4′, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二物、2, 2′ ージクロロー4, 4′, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, $^{\prime}$ ージクロロー4, 4, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, $^{\prime}$ ージフロロー4, 4, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′ ージフルオロー4, 4′, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′ ービス(トリフルオロメチル)、5, 5′ ービフエニルテトラカボン酸二無水物、2, 2′ ービス(トリクロロメチ)ー4, 4′ ー5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′ ービス(トリブロチル)ー4, 4′, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物および2, 2′ ービス(ヨードメチル)ー4, 4′, 5, 5′ ービフエニルテトラカルボン酸二無水物から成る群から)する請求項22のデイスプレイ。

4. 偏光子層、検光子層、該偏光子層と検光子層間に配置された液晶層、該液晶層の第1の主に近接の第1の電極、液晶層の第2の主表面に近接の第2の電極、該第1および第2の電極はが電源へ接続されるときに液晶層間に電圧を印加するのに適した構成を有する、および偏光子、検光子層の間に配置され、各々が第1の屈折率と第1の厚さを有する複数の第1の層と、該第層と交互に配置され各々が第2の屈折率と第2の厚さを有する複数の第2の層を含み、第1お第2の屈折率および厚さの値は多層の位相遅れが予め決めた範囲の視角に渡ってホメオトロピに整列された状態において液晶層の位相遅れと大きさは同じであるが符号が逆である構成の多、膜補償板を有し、負の複屈折性を有する該補償板内に少なくとも1つの負のポリイミド薄膜がり、該ポリイミド薄膜が次の(a)および(b)の群から選択さることを特徴とする液晶ディレイ: (a)式(i)および(ii)から成る群から選択する有機溶媒に可溶性のホモポリイ

$$(i) \qquad \qquad \bigcap_{R} \bigcap_{Q} \bigcap_{A_{n}} \bigcap_{p} \bigcap_{A_{n}} \bigcap_{Q} \bigcap_{Q} \bigcap_{R} \bigcap_{Q} \bigcap_{Q} \bigcap_{R} \bigcap_{Q} \bigcap_{R} \bigcap_{Q} \bigcap_{Q} \bigcap_{R} \bigcap_{Q} \bigcap_{R} \bigcap_{Q} \bigcap_{R} \bigcap_{Q} \bigcap_{R} \bigcap_{Q} \bigcap_{Q}$$

b)式(i)、(ii)および(iii)から成る群から選択される有機溶媒に可溶性のコポ

$$(i) \qquad \begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{array}$$

上式中の各Rは、H、フエニル、置換フエニル、アルキルおよび置換アルキル(炭素原子数1-0を有するもの;

およびGは共有結合、 CH_2 基、C(CH_3) $_2$ 基、C(CX_3) $_2$ 基(Xはハロゲンである)。C(O原子、S原子、 SO_2 基、Si(R) $_2$ 基(RはH、炭素原子数 $1\sim 2$ 0を有するフエニル、 換フエニル、アルキルおよび置換アルキルから成る群から別々に選ぶ)、およびN(R)基(は前記定義のもの)から成る群から別々に選んだ置換基である;

は、水素、ハロゲン、アルキル、置換アルキル、ニトロ、シアノ、チオアルキル、アルコキシ、 換アルコキシ、アリール、置換アリール、脂肪族および芳香族エステルおよびそれらの混合物 炭素原子数1~20)から成る群から選ぶ;

は、ハロゲン、C₁₋₃アルキル、C₁₋₃ハロゲン化アルキル、フエニル又は置換フエニル(フエニ

環上の置換基はハロゲン、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキルおよびそれらの混合物からる群から選ぶ;

は、0~3の整数である;

は、 $0 \sim 4$ の整数である;および p および q は、それぞれ $0 \sim 3$ および $1 \sim 3$ の整数であり、よび q が 1 より大きいとき、ベンジル又は置換ベンジル基間の結合基は F である〕;そして x_1 0 0 から 0 へと変わるが、 y はそれに対応して 0 から 1 0 0 へと変わる〕

5. 少なくとも1つの負の複屈折膜層と少なくとも1つの正の複屈折膜周を有する液晶デイスイに使用され、少なくとも1つの負のポリイミド薄膜を含み、該ポリイミド薄膜が下記の(a)よび(b)から成る群から選択されることを特徴とする補償板: (a)式(i)および(i)から成る群から選択する有機溶媒に可溶性のホモポリイミド膜:

$$-N \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$-N \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$0 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$0 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$0 \longrightarrow \mathbb{R}$$

b)式(i)、(ii)および(iii)から成る群から選択される有機溶媒に可溶性のコポ

$$(i) \qquad \qquad \left\{ \begin{array}{c} P \\ P \\ Q \\ R \end{array} \right\} \left[\begin{array}{c} P \\ Q \\ P \\ Q \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} P \\ A_{n} \\ Q \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} P \\$$

上式中の各Rは、H、フエニル、置換フエニル、アルキルおよび置換アルキル(炭素原子数 1-0 を有するもの;

およびGは共有結合、 CH_2 基、C(CH_3) $_2$ 基、C(CX_3) $_2$ 基(Xはハロゲンである)。C(、O原子、S 原子、S O_2 基、S i (R) $_2$ 基(R はH、炭素原子数 $1 \sim 2$ 0 を有するフエニル、換フエニル、アルキルおよび置換アルキルから成る群から別々に選ぶ)、およびN (R) 基(は前記定義のもの)から成る群から別々に選んだ置換基である;

は、水素、ハロゲン、アルキル、置換アルキル、ニトロ、シアノ、チオアルキル、アルコキシ、換アルコキシ、アリール、置換アリール、脂肪族および芳香族エステルおよびそれらの混合物 炭素原子数 1~20) から成る群から選ぶ;

は、ハロゲン、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキル、フエニル又は置換フエニル(フエニ環上の置換基はハロゲン、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキルおよびそれらの混合物からる群から選ぶ;

は、0~3の整数である;

は、 $0\sim4$ の整数である;および p および q は、それぞれ $0\sim3$ および $1\sim3$ の整数であり、よび q が 1 より大きいとき、ベンジル又は置換ベンジル基間の結合基は F である〕;そして x 0 0 から 0 へと変わるが、 y はそれに対応して 0 から 1 0 0 へと変わる〕

6. 液晶素子、少なくとも2つの複屈折膜および該複屈折膜が前記液晶素子と偏光板の間に保 れるように配置された偏光板から成り、前記複屈折膜が正の固有複屈折性と光透過性を有する 体の少なくとも1つの膜および負の固有の複屈折性と光透過性を有する少なくとも1つの膜か り、負の複屈折性を有する少なくとも1つのポリイミド膜から成り、該ポリイミド膜が下記の a)および(b)から成る群から選択されることを特徴とする液晶デイスプレイ。

a)式(i)および(ii)から成る群から選択する有機溶媒に可溶性のホモポリイミド膜:

b)式(i)、(ii)および(iii)から成る群から選択される有機溶媒に可溶性のコポ

$$(i) \qquad \begin{array}{c|c} & & & \\ &$$

ミド膜:

上式中の各Rは、H、フエニル、置換フエニル、アルキルおよび置換アルキル(炭素原子数 1-0 を有するもの;

およびGは共有結合、 CH_2 基、C(CH_3) $_2$ 基、C(CX_3) $_2$ 基(Xはハロゲンである)。C(、O原子、S原子、S0 $_2$ 基、Si(R) $_2$ 基(RはH、炭素原子数 $1\sim 2$ 0 を有するフエニル、換フエニル、アルキルおよび置換アルキルから成る群から別々に選ぶ)、およびN(R)基(は前記定義のもの)から成る群から別々に選んだ置換基である;

は、水素、ハロゲン、アルキル、置換アルキル、ニトロ、シアノ、チオアルキル、アルコキシ 換アルコキシ、アリール、置換アリール、脂肪族および芳香族エステルおよびそれらの混合物 炭素原子数1~20)から成る群から選ぶ;

は、ハロゲン、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキル、フエニル又は置換フエニル(フエニ 環上の置換基はハロゲン、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキルおよびそれらの混合物からる群から選ぶ;

は、0~3の整数である;

は、 $0\sim4$ の整数である;および p および q は、それぞれ $0\sim3$ および $1\sim3$ の整数であり、よび q が 1 より大きいとき、ベンジル又は置換ベンジル基間の結合基は F である〕;そして x 0 0 から 0 へと変わるが、 y はそれに対応して 0 から 1 0 0 へと変わる〕

 ス(2、3ージカルボキシフエニル)メタン二無水物、ビス(2、5、6ートリフルオロー3。 ージカルボキシフエニル(メタン二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフエニル) パン二無水物、2, 2-ビス(3, 4-ジカルボキシフエニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-サフルオロプロパン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフエニル)エーテル二無水物、ビ 3, 4-ジカルボキシフエニル)スルホン二無水物)、4, 4'-[4, 4'-7リプロピリ ージ(p-フエニレンオキシ)〕ビス(フタル酸二無水物)、N, N-(3, 4-ジカルボキ エニル) N-メチルアミン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフエニル)ジエチルシラン 水物、2,3,6,7ーナフタレンーテトラカルボン酸二無水物、1,2,5,6ーナフタレ テトラカルボン酸二無水物、2,6-ジクロロナフタレン-1,4,5,8-テトラカルボン 無水物、チオフエンー2,3,4,5ーテトラカボン酸二無水物、ピラジンー2,3. トラカルボン酸二無水物、ピラジン-2,3,5,6-テトラカボン酸二無水物、2, ロモー4, 4'-5, 5'-ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, <math>2'-ジクロロ-4′, 5, 5′-ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′-ジョード-4, 4, 5, ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2,2′ージフルオロー4,4′,5,5′ービフエ テトラカルボン酸二無水物、2,2′ービス(トリフルオロメチル)-4,4,5,5′ービ ニルテトラカルボン酸二無水物、2,2'-ビス(トリクロロメチル)-4,4',5,5' フエニルテトラカルボン酸二無水物、2,2′ービス(トリブロモメチル)-4,4′, ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、および2,2'ビス(トリヨードメチル)-4, ′,5,5′ビフエニルテトラカルボン酸二無水物から成る群から選ぶ請求の範囲第26項記 デイスプレイ。

8. ジアミンは o ーフエニレンジアミン、mーフエニレンジアミン、pーフエニレンジアミン、 4-ジアミノトルエン、1、4-ジアミノ-2-メトキシベンゼン、1、4-ジアミノ-2 エニルベンゼン、1、3-ジアミノ-4-クロロベンゼン、4、4-ジアミノビフエニル、4. ′ジアミノジフエニルメタン、2,2-ビス(4-アミノフエニル)プロパン、2,2-ビス 4-アミノフエニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン、4,4'-ジア ジフエニルエーテル、3,4′ージアミノフエニルエーテル、1,3ービス(3ーアミノフエ シ) ベンゼン、1,3-ビス(4-アミノフエノキシ) ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノ ノキシ) ベンゼン、4, 4' -ビス (4-r) -アミノフエノキシ) ビフエニル、4, 4' -ビス (アミノフエノキシ) ビフエニル、2,2-ビス〔4-(4-アミノフエノキシ) フエニル〕プ ン、2,2-ビス〔4-(4-アミノフエノキシ)フエニル〕-1,1,1,3,3,3-へ フルオロプロパン、4,4-ジアミノジフエニルチオエーテル、4,4'-ジアミノジフエニ ルホン、2、2′ージアミノベンゾフエノン、3、3′ージアミノベンゾフエノン、1、8-ミノナフタレン、1,5-ジアミノナフタレン、2,6-ジアミノピリジン、2,4-ジアミ リミジン、2,4ージアミノーsートリアジン、2,2'ービス(トリフルオロメチル)-4 ′ージアミノビフエニル、2,2′ージブロモー4,4′ージアミノビフエニル、2,2′ー アノー4, 4′ージアミノビフエニル、2, 2′ージクロロー6, 6′ージメチルー4. 4′ アミノビフエニル、2,2'ージメチルー4,4'ージアミノビフエニル、3,3'ージメチ 4, 4'ージアミノビフエニル、2, 2'ージカルボアルコキシー4, 4'ージアミノビフエ および2、2′-ジカルボアルコキシ-6、6′-ジメチル-4、4′-ジアミノビフエニル: 成る群から選ぶ請求の範囲第26項記載の膜。

9. 芳香族二無水物が式(X)(式中のZは前記Bについて定義したものと同一の群から選ぶは0~2の整数である)を有する請求項25のデイスプレイ:

$$\begin{array}{c} Z \\ O \\ B_{m} \\ Z \\ B_{m} \end{array}$$

0. 二無水物は、2, 2' -ジブロモー4, 4', 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二物、2, 2' -ジクロロー4, 4', 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2' -ジクロロー4, 4, 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2' -ジフルオロー4, 4', 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2' -ビフルオロー4, 4', 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2' -ビス(トリフルオロメチル4, 4', 5, 5' -ビフエニルテトラカボン酸二無水物、2, 2' -ビス(トリグロロメチ)ー4, 4' -5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物および2, 2' -ビス(ヨードメチル)ー4, 4', 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物から成る群からする請求項29のデイスプレイ。

1. 作用および受動領域、フロントガラス、リヤガラス、該フロントガラスとリヤガラス間にされて液晶材料を充てんしデイスプレイの全面積より実質的に小さい作用領域を画定する第1ールド・キヤビテイ、フロントガラスとリヤガラス間に形成されて液晶材料を含まずデイスプの全視野の実質部である受動領域を画定する第2のキヤビテイ、該受能領域上にあってしるし第1のシールドキャビテイと見当が合ったカットアウト領域と第2のキヤビテイと見当の合しるしを形成する光透過性領域を有する不透明材から成るマスク、およびリヤガラスの後方に光源を有し、デイスプレイの作用領域が液晶材料の選択的付勢によって変わり、マスク上のしが光源によって照明されるデイスプイにおいて、負の複屈折性を有する少なくとも1つのポリド膜から成り、該ポリイミド膜が下記の(a)および(b)から成る群から選択されることをとするデイスプレイ:(a)式(i)および(i i)から成る群から選択する有機溶媒に可溶

$$(i) \qquad \qquad \bigcap_{N} \bigcap_{R} \bigcap_{N} \bigcap_{P} \bigcap_{A_{n}} \bigcap_{Q} \bigcap_{R} \bigcap_{R$$

のホモポリイミド膜:

b)式(i)、(ii)および(iii)から成る群から選択される有機溶媒に可溶性のコポ

ミド膜:

上式中の各Rは、H、フエニル、置換フエニル、アルキルおよび置換アルキル(炭素原子数10を有するもの;

およびGは共有結合、 CH_2 基、C(CH_3) $_2$ 基、C(CX_3) $_2$ 基(Xはハロゲンである)。C(、O原子、S 原子、S O_2 基、S i (R) $_2$ 基(RはH、炭素原子数 $1\sim 2$ 0を有するフエニル、換フエニル、アルキルおよび置換アルキルから成る群から別々に選ぶ)、およびN(R)基(は前記定義のもの)から成る群から別々に選んだ置換基である;

は、水素、ハロゲン、アルキル、置換アルキル、ニトロ、シアノ、チオアルキル、アルコキシ 換アルコキシ、アリール、置換アリール、脂肪族および芳香族エステルおよびそれらの混合物 炭素原子数1~20)から成る群から選ぶ;

は、ハロゲン、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキル、フエニル又は置換フエニル(フエニ環上の置換基はハロゲン、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキルおよびそれらの混合物からる群から選ぶ;

は、0~3の整数である;

は、 $0\sim4$ の整数である;および p および q は、それぞれ $0\sim3$ および $1\sim3$ の整数であり、よび q が 1 より大きいとき、ベンジル又は置換ベンジル基間の結合基は F である〕;そして x 0 0 から 0 へと変わるが、 y はそれに対応して 0 から 1 0 0 へと変わる〕

·2. 二無水物は、ピロメルト酸二無水物、3,6-ジフエニルピロメルト酸二無水物、3,6 ス(トリフルオロメチル)ピロメルト酸二無水物、3,6-ビス(メチル)ピロメルト酸二無 、3,6-ジョードピロメルト酸二無水物、3,6-ジブロモピロメルト酸二無水物、3,6 クロロピロメルト酸二無水物、3,3',4,4'-ベンゾフエノンテトラカルボン酸二無水 、2,3,3',4'-ベンゾフエノンテトラカルボン酸二無水物、2,2'3,3'ベンゾ ス(2,3-ジカルボキシフエニル)メタン二無水物、ビス(2,5,6-トリフルオロ-3. ージカルボキシフエニル(メタン二無水物、2,2ービス(3,4ージカルボキシフエニル) パン二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフエニル)-1,1,1,3,3,3-サフルオロプロパン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフエニル)エーテル二無水物、ビ 3, 4-ジカルボキシフエニル)スルホン二無水物)、4,4'-〔4,4'-イソプロピリ -ジ(p-フエニレンオキシ)〕ビス(フタル酸二無水物)、N, N-(3, 4-ジカルボキ エニル) N-メチルアミン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフエニル) ジエチルシラン 水物、2,3,6,7ーナフタレンーテトラカルボン酸二無水物、1,2,5,6ーナフタレ テトラカルボン酸二無水物、2,6-ジクロロナフタレン-1,4,5,8-テトラカルボン 無水物、チオフエン-2,3,4,5-テトラカボン酸二無水物、ピラジン-2,3,5,6 トラカルボン酸二無水物、ピラジン-2,3,5,6-テトラカボン酸二無水物、2,2' ロモー4, 4'-5, 5'-ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, <math>2'-ジクロロ-4, , 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2' -ジョード-4, 4, 5, 5'ビフエニルテトラカルボン酸二無水物、2,2'ージフルオロー4,4',5,5'ービフエ テトラカルボン酸二無水物、2,2′ービス(トリフルオロメチル)-4,4,5,5′ービ ニルテトラカルボン酸二無水物、2,2'ービス(トリクロロメチル)ー4,4',5, フエニルテトラカルボン酸二無水物、2,2'-ビス(トリブロモメチル)-4,4', ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、および2,2'ビス(トリヨードメチル)-4. 5,5'ビフエニルテトラカルボン酸二無水物から成る群から選ぶ請求の範囲第31項記録 デイスプレイ。

3. ジアミンは o - フエニレンジアミン、m-フエニレンジアミン、p-フエニレンジアミン、 4-ジアミノトルエン、1,4-ジアミノ-2-メトキシベンゼン、1,4-ジアミノ-2 エニルベンゼン、1,3-ジアミノー4ークロロベンゼン、4,4-ジアミノビフエニル、4, ジアミノジフエニルメタン、2,2-ビス(4-アミノフエニル)プロパン、2,2-ビス 4-アミノフエニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、4, 4' -ジア ジフエニルエーテル、3, 4' ージアミノフエニルエーテル、1, 3ービス(3ーアミノフエ シ) ベンゼン、1,3-ビス(4-アミノフエノキシ) ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノ ノキシ) ベンゼン、4,4'-ビス(4-アミノフエノキシ) ビフエニル、4,4'-ビス(アミノフエノキシ) ビフエニル、2,2-ビス〔4-(4-アミノフエノキシ) フエニル〕プ ン、2, 2-ビス [4-(4-r)]フェノキシ) フェニル $[-1, 1, 1, 3, 3, 3-\infty]$ フルオロプロパン、4,4-ジアミノジフエニルチオエーテル、4,4'-ジアミノジフエニ ルホン、2, 2′ージアミノベンゾフエノン、3, 3′ージアミノベンゾフエノン、1, 8-ミノナフタレン、1,5-ジアミノナフタレン、2,6-ジアミノピリジン、2,4-ジアミ リミジン、2,4ージアミノーsートリアジン、2,2'ービス(トリフルオロメチル)-4, -ジアミノビフエニル、2, 2'-ジブロモ-4, 4'-ジアミノビフエニル、2, 2'-アノー4, 4' ージアミノビフエニル、2, 2' ージクロロー6, 6' ージメチルー4, アミノビフエニル、2, 2' - i メチルー 4, 4' - i アミノビフエニル、3, 3' - i メチ 4, 4' -ジアミノビフエニル、2, 2' -ジカルボアルコキシ-4, 4' -ジアミノビフエ および2,2'ージカルボアルコキシー6,6'ージメチルー4,4'ージアミノビフエニル:

成る群から選ぶ請求の範囲第31項記載の膜。

4. 芳香族二無水物が、式(X)(式中のZは前記Bについて定義したものと同一のものから、mは $0 \sim 2$ の整数である)を有する請求項31 のデイスプレイ:

5. 二無水物は、2, 2′ージブロモー4, 4′, 5, 5′ービフエニルテトラカルボン酸二物、2, 2′ージクロロー4, 4′, 5, 5′ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, ′ージクロロー4, 4, 5, 5′ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′ージヨー4, 4′, 5, 5′ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′ージフルオロー4, ′, 5, 5′ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′ービス(トリフルオロメチル)4, 4′, 5, 5′ービフエニルテトラカボン酸二無水物、2, 2′ービス(トリクロロメチ)ー4, 4′ー5, 5′ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′ービス(トリブローチル)ー4, 4′, 5, 5′ービフエニルテトラカルボン酸二無水物および2, 2′ービス(ヨードメチル)ー4, 4′, 5, 5′ービフエニルテトラカルボン酸二無水物および2, 2′ービス(コードメチル)ー4, 4′, 5, 5′ービフエニルテトラカルボン酸二無水物から成る請求項のデイスプレイ。

細な説明

発明の詳細な説明】

複屈折のポリイミド膜 技術分野 この発明は、液晶デイスプレイにおける補償層に使用する負*の* 屈折を有する可溶性ポリイミド膜に関する。

景技術 液晶は電子デイスプレイ用に有用であるが、これは液晶の薄膜を通って進む光が薄膜の屈折によって影響を受け、その複屈折は薄膜に電圧を印加することによって制御できるという! を有するためである。液晶デイスプレイは、環境光を含む外部源からの光の透過又は反射を他イスプレイに使用される蛍光材料に必要な電力よりも著しく小さい電力で制御できるので望ま。現在、液晶は一般にデジタル時計、計算器、携帯計算機、および長寿命、極低電圧および低に電力を必要とする他の多くの電子装置のような用途に使用されている。特に、携帯計算機は液イスプレイの利点を示し、デイスプレイの電力使用を最少にして電池を再充電前にできるだけ、間動作させ乍ら、該電池使用の大部分を計算用に向けている。

視したときには、液晶デイスプレイは高品質の出力を提供するが、大視角では、像の品質は低コントラストが悪くなる。これは、液晶セルが多数の異方性液晶分子を含む液晶媒質の示す複類果によって動作するためである。かかる材料は正の1軸性複屈折性 $(n_1 > n_{11}$ 、すなわち、常屈折率は常屈折率より大きい)であって、異常屈折率は長分子軸の整列と関係する。通過すに及ぼす該材料の位相リタデーション効果は、光の傾斜角と共に変わり、大視角においては低限となる。しかしながら、液晶セルと共に光学的補償素子を導入することによって、その望まない角度効果を修正して、大視角において高コントラストを維持することができる。

要な光学補償のタイプは使用するデイスプレイのタイプに依存する。普通のブラック・デイスイにおいては、ねじれネマチックセルは、透過軸が相互に平行でセルの後面における液晶のデクタの向きに平行である偏光子の間に配置される。非印加状態において、背面光からの傾斜光1の偏光子によって偏光され、セルを通過中にその偏光方向をセルのねじれ角まで回転される。

のねじれ角は、光が出力偏光子によって遮断されるように90°に設定されるデイスプレイの く見える部分に電圧を選択的に印加することによってデイスプレイにパターンを書き込むこと: きる。

かし、大きい角度で見ると、常時黒デイスプレイの暗(非付勢)領域が明るく見える、これは度で液晶層を通過する光に対する角度依存リタデーション効果、すなわちオフノーマル入射光光の角度依存変化を感知するためである。ねじれセルに類似の光学対称を有するが、その効果である補償素子を使用することによって、コントラストを回復さすことができる。1つの方法、活性液晶層の後に逆へリシテイのねじれセルを設けることである。これらの補償法は、補償が光学的対称性をねじれネマチックセルと共にわかったために作用し、両者は直交光伝搬方向角の異常軸をもった1軸性複屈折材料である。これらの補償法は、必要な光学的対称をもったが容易に入手できるので広く利用されてきた。逆ねじれセルは液晶を用い、Aー板リターダはビニルアルコールのような重合体を引伸ばすことによって容易に製造される。

れらの補償法の効果にもかかわらず、この方法には常時黒動作方式伴う欠点がある。常時黒デプレイの外見はセルの間隙に極めて敏感である。その結果、均一な暗い外見を維持するために晶セルを非常に厚く作る必要があり、それは液晶の応答時間が許容できない程長くなる。その、逆ねじれ補償法は、光学列に第2の液晶セルの挿入を必要とし、デイスプレイにかなりのコ、重量およびかさばりを加える。これらの理由から、これらの欠点を回避するために常時白表に補償することが極めて望ましい。

時白デイスプレイ構造において、90° ねじれネマチックセルは、各偏光子の透過軸が隣接すマチックセルの領域において液晶分子のデイレクタ配向に平行であるように交差する偏光子の| 配置される。これは、常時黒デイスプレイの場合の明暗のセンスを逆にさせる。非付勢(非印,圧)領域は常時白デイスプレイにおいては明るく見えるが、付勢領域は暗く見える。表面上暗域が大きな角度で見たときに明るく見える問題がなお生じるが、その理由は異なりその補正は! タイプの光学的補償素子を必要とする。付勢領域における液晶分子は印加電界に配向(整列)傾向がある。この配向が完全の場合には、セル内の全ての液晶分子はそれらの長軸を基板ガラ直角にする。ホメオトロピック配列として知られるこの配列は正の複屈折C一板の光学対称性.す。付勢状態において、常時白デイスプレイは垂直入射光(それは直交偏光子によって遮断さ:) に対し等方性に見える。

角に伴うコントラストの低下は、ホメオトロピック液晶層がオフノーマル光に対して等方性にないために生じる。オフノーマルの角度で向けられた光は液晶層の複屈折のために2モードでし、モード間の位相の遅れは光の入射角と共に増す。この入射角への位相依存性は偏光状態に形を与え、それは第2の偏光子によって不完全に消滅されて、少しのリークをもたらす。C-対称性のために、その複屈折は方位依存性を有する。必要なことは、光学的補償素子であって一面対称性においてであるが負($n_{11} > n_1$)複屈折である。かかる補償器は液晶層によるものは逆符号の位相遅れを与え、それによって最初の偏光状態を回復させて、出力偏光子によって遮断させる。

の技術は、必要な光学対称性をもった C - 板補償器を作ることが不可能又は困難であったのでまでに使用されなかった。負の C - 板光学対称性および必要な均一性を備えた大きい面積の膜フイルム)を得るために伸張又は圧縮する方法が見つかっておらず、サフアイアのような負複結晶から補償器を作ることも不可能であった。補償器を有効にするために、かかる板の位相リーションは液晶の位相リタデーションと同一の大きさをもつと共に液晶の位相リタデーション化と同一の率で視角と共に変化しなけばならない。これらの制限は負板の厚さが 1 0 μ m の桁ることを意味し、それは正確な負複屈折性を有し同時に該板の表面が確実に平行である極薄板を必要とするため、該方法の達成を極めて困難にさせている。かかるデイスプレイは寸法が、的大きいから、十分な大きさの負複屈折結晶の入手も極めて困難である。直交 A - 板補償器を

した補償法も提案されてきた。しかしながら、かかる装置は方位角(C-板)

称性をもった補償器を提供することができない。これらの困難さのために、適当な補償器が入またならば常時白のタイプは優れた品質のデイスプレイを提供できても、技術的傾向は常時黒イスブレイに依存してきた。

償器製造における従来の研究は、例えば富士写真フイルム社による米国特許第 5, 138, 4 号に記載されているが、その方法は負複屈折に必要なフイルム伸張を与えることに依存してい。補償器は、フイルムの複屈折性 (Δ n)

フイルムの厚さ(d)の積として定義されるリタデーション(Re)の関数である視角依存性善するように設計されている。その視角は、光学軸を実質的に直角方向に有するフイルム、さ詳しくは、負の固有複屈折性を有する2軸方向に伸張したフイルムと正の固有複屈折性を有す軸方向に伸張したフイルムの積層フイルムを液晶セルと偏光シートの間に挿入することによっ善している。正の固有複屈折性をもった伸張フイルムの調製に使用する重合体の好適な例は、カーボネート、ポリアクリート、ポリエチレン、テレフタレート、ポリエーテルスルホン、ポエニレンスルフイド、ポリフエニレンオキシド、ポリアリルスルホン、ポリアミドーイミド、イミド、ポリオレフイン、ポリ塩化ビニル、セルロースおよびポリアクリレートおよび例えば、液流延によって作った高固有複屈折性を有するポリエステルを含む。

の固有複屈折性伸張フイルムの好適例は、スチレン重合体、アクリルエステル重合体、メタク酸エステル重合体、アクリロニトリル重合体およびメタクリロニトリル重合体を含むが、固有が折の高絶体値、透明性、および溶液流延によるフイルムへの加工容易性の観点からポリスチレ合体が最適である。

かしながら、今日まで必要な配向を導入するために重合体フイルムの物理的伸張に頼ることなの固有複屈折性フイルムを製造する方法は提案されていない。必要な配向および光の散乱を増列領域を得るために重合体フイルムの物理的伸張は、特に膜の均一性に関して達成が難しい。」的レベルでフイルムは外面的に均一に見えるが、微視的レベルでは均一でない。今日まで、微に均一で、自己配向、本質的に面内配向、負の固有複屈折膜は提供されていない。

明の開示 本発明によって、膜(フイルム)のキヤスト(流延)に使用したときに自己配向過程 受けてポリイミド主鎖がフイルムの表面に平行に整列されるようになる新規クラスの可溶性ポ ミドが提供される。この面内配向は負複屈折を示すフイルムを与える。

発明の別の目的は、ポリイミド主鎖の線状性および剛性を変えることによって面内配向の度合って負複屈折の度合を制御する能力を教示することである。

らに本発明の別の目的は、ポリイミド主鎖の線状性および剛性を高めることによって面配向度び関連する負複屈折度を高められること、および逆に、ポリイミド主鎖の線状性および剛性を、させることによって負複屈折度を低下させうることを教示することにある。

らに本発明の別の目的は、0.2以上の負複屈折値を示すポリイミド薄膜の調製法の教示にあ

らに本発明の別の目的は、本質的非複屈折性のポリイミド薄膜の調製法の教示にある。

発明の別の目的は、ポリイミド主鎖の線状性および剛性を調節することによって0~0.2以間のポリイミド薄膜の負複屈折度の制御能力を教示することにある。

発明の別の目的は、無毒の有機溶媒、望ましくはケトンとエーテルの混合溶媒にイミドの形で性であって、例えば回転コーテイングによって負複屈折性を示す薄膜を形成することができるポリイミドおよびコポリイミドを提供することにある。

発明のこれらおよび他の目的は、図面、詳細な説明および請求の範囲を見ることによって明ら: ある。

面の詳細な説明 第1図は、コポリイミドの組成〔3,3',4,4'ービフエニルテトラカルン酸二無水物(BPDA)-2,2'ビス(トリフルオロメチル)-4,4'ージアミノビフ

[']ル(TFMB)〕_xー〔ピロメリト酸二無水物(PMDΑ)

2, 2' -ビス(トリフルオロメチル) - 4, 4' -ジアミノビフエニル(TFMB)〕 y対原率のプロットである(但し該コポリイミドの含量はxが 100~0に変わるに伴い変わり、y1れに対応して0~100に変わる);

2図はツイストネマチック透過形液晶デイスプレイの横断面略側面図;

3図は第2図に示したデイスプレイの多層部の拡大図;

4図は別の液晶デイスプレイの斜視図;

5図は(BPDA-TFMB) $_{0.5}$ -(PMDA-TFMB) $_{0.5}$ コポリイミドに対して透過方式得られた広角度X-線回折(WAXD)パターン;

6図は(BPDA-TFMB) $_{0.5}$ -(PMDA-TFMB) $_{0.5}$ コポリイミドの反射方式で得らた広角度X-線回折(WAXD)パターン;

7図は、Xが0. 5、0. 7および1. 0でyがそれぞれ0. 5、0. 7および0で波長が18 c m-1における一連の(B P D A - T F M B) $_x$ - $(PMDA-TFMB)_y$ コポリイミドのフリエ変換赤外(F T I R)スペクトグラフであって、対称および非対称の伸縮振動を示す;

9図は、過マンガン酸カリウム/リン酸溶液での腐食後のホモポリイミドBPDA-TFMB 過電子顕微鏡写真であって、フイブリル型の組織を示し結晶のC-軸がフイブリル方向に平行 ることを示し、面内配向を示す:

10図は能動および受動表示領域をもったデイスプレイを示す;

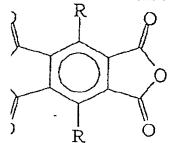
11図は第10図のデイスプレイに使用される液晶セルを示す;

12図は第11図の液晶セルと共に使用されるマスクを示す;

13図は液晶デイスプレイ(LCD)の種々の構成要素の分解組立図;

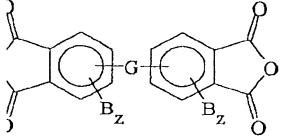
14図は第10図、第12図および第13図に凡例で示した色表である。

明を実施するための最良の形態 本発明のホモポリイミドおよびコポリイミドは、一般式(I) ピロメルト酸二無水物および置換ピロメルト酸二無水物のようなベンゼン二無水物:



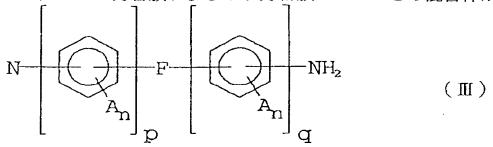
(I)

よび/または式(II)のテトラカルボン酸二無水物およびそれらのそれぞれの置換誘導体と:



(II)

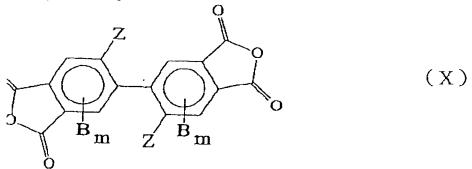
(III)のモノ芳香族およびポリ芳香族ジアミンとの混合体から成る:



式中の各Rは典型的な基であるH、ハロゲン、フエニル、置換フエニル、アルキルおよび置換キル、特にハロゲン化アルキルを別々に選んで置換基である;GおよびFはそれぞれ共有結合活合ボンド、 CH_2 基、C(CH_3) $_2$ 基;

Aは水素、ハロゲン、例えばフッ化物、塩化物、ヨウ化物および臭化物;アルキル、置換アル、例えばハロゲン化アルキル、ニトロ、シアノ、チオアルキル、アルコキシ、アリール又は置けった。例えばハロゲン化アリール、アルキルエステル、置換アルキルエステルおよびそれら合体から成る群からそれぞれ選ぶ;nは $0\sim4$ の整数;およびpおよびqはそれぞれ $0\sim3$ お $1\sim3$ の整数(但しpおよびqは1より大きい、ベンジル又は置換ベンジル基間の結合基はFる)である)。

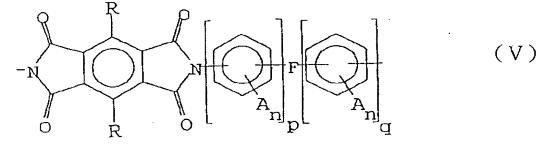
ましい形態における式(II)のテトラカルボン酸二無水物は式(X)に示した2および2'の位で置換される。



してAnは前に定義したもの、さらにABおよびZはそれぞれハロゲン、例えばフッ化物、塩、ヨウ化物および臭化物、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキル、フエニル又は置換フエニ(但しフエニル環上の置換基はハロゲン、 C_{1-3} アルキル、 C_{1-3} ハロゲン化アルキルおよびそれの混合体を含み;mは $0\sim2$ の整数である。

って、本発明は(1)式(II)の酸二無水物および式(III)のジアミンから作り式(IV)により般式で示したホモポリマー;

よび(2)式(1)の酸二無水物および式(III)のジアミンから作り(その場合のpは溶解度に証するために少なくとも1でなければならない)、式(V)より一般式で示したホモポリマーをもくろんでいる:



適の実施態様において、置換酸二無水物から作ったホモポリマーは式(X) 示した2および2′の位置で置換され、ジアミンは式(XII)の一般式で示したように式(III) 有する。

らに、本明細書で用いている用語「コポリイミド」は2つの異なる反復単位のみを含有するポミド限定されないで、2つ又は2つ以上の反復単位を有する全てのポリイミドを含むことを意している。従って、本発明のコポリイミドは(1)(a)式(I)の酸二無水物および式(III)なくとも2つの異なるジアミンで作り、又は(b)式(I)の少なくとも2つの異なる酸二無におよび式(III)のジアミンで作り、一般式(VI)で示すことができる:

又は(2)(a)式(II)の酸二無水物と式(III)の少なくとも2つのジアミンで作り、又は

b)式(II)の少なくとも2つの酸二無水物で作り、一般式(VII)で示される:

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & &$$

又は式(III)のジアミンと式(I)および(II)の2つ又は2つ以上の有機二無水物、又はそはの混合体で作り、一般式(VIII)で示される:

ましい実施態様において、本出願人が最良モードと考えるポリイミドは一般に式 (XI) で示形を有する:

と y との関係は逆であって、 x が 1 0 0 から 0 に変わると y はそれに対応して 0 から 1 0 0 に

記のポリイミドおよびコポリイミドは末端基をもたない、または末端基の存在を示していない、末端基は存在し該末端基の性質は反応条件によって制御さる、又は付加剤の添加によって決れる。従って、末端基は、出発材料の厳密な分子の組成並びにランダム縮合重合過程に依存し、ミノ基、無水物基又はそれらの組合せにすることができる。

(III)のジアミンが式(I、II又はX)の二無水物に対して約1~10モル%と少し過剰に使用れると、得られるポリイミドは優先的にアミノ基を末端基とし、重合体の末端基は未反応アミとなる。一方、式(I、II又はX)の二無水物が式(III)のジアミンに対して約1~10モル9少し過剰に使用されると、得られるポリイミドは優先的に無水物を末端基とし、重合体の末端未反応無水物基となる。しかしながら、ポリイミドが1個のアミノ基および1個の無水物又はを末端基とする場合が生じうる。同様に、本発明コポリイミドは、反応するジアミンおよび二物の厳密な重合条件およびモル比に依存して無水物基、アミノ基又はそれらの混合体を末端基本ることができる。

合によっては、停止剤を用いて成長するポリイミド又はコポリイミドの停止をさせる。これら 止剤はしばしば重合体連鎖の最終長さを短くさせることによって重合体の分子量の制御および たは重合体連鎖の末端に必要な官能価を与えるために使用される。これらの停止剤は単純な無 又は単純なアミン又はそれらと反応性の反応物質にすることができる。これらの停止剤は一官 が望ましいから、それらは成長する重合体鎖に使用する特定の停止剤を付加させる。

加剤として有用な無水物フタル酸無水物のような芳香族無水物から成る典型的かつ説明的な群: 選ぶ。付加剤として有用なアミンは典型的に、例えばアニリン、メチルアニリン、ジメチルアン又はナフチルアミンのような芳香族アミンから成る群から選ぶ。

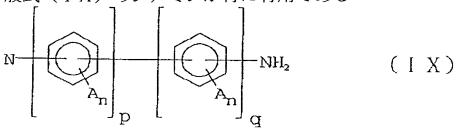
発明に有用な無水物は、典型的に、例えば、ピロメルト酸二無水物、3,6-ジフエニルピロ ト酸二無水物、3,6-ビス(トリフルオロメチル)ピロメルト酸二無水物、3,6-ジブロー ロメルト酸無水物、3,6-ジクロロピロメルト酸二無水物、3,3',4,4'-ベンゾフ ンテトラカルボン酸二無水物、2,3,3',4'ーベンゾフエノンテトラカルボン酸二無水 、2,2',3,3'-ベンゾフエノンテトラカルボン酸二無水物、3,3'4,4'-ビフ ルカルボン酸二無水物、ビス(2,3-ジカルボフエニル)メタン二無水物、ビス(2,5, トリフルオロー3, 4-ジカルボキシフエニル)メタン二無水物、2,2-ビス(3,4-ジ ボキシフエニル) -1, 1, 1, 3, 3, 3- \wedge キサフルオロプロパン二無水物、ビス(3, ジカルボキシフエニル)エーテル二無水物(4,4'-オキシジフタル酸無水物)、ビス(3. ージカルボキシフエニル)スルホン二無水物(3,3',4,4'ージフエニルスルホンテト ルボン酸無水物)、4,4′-〔4,4′-イソプロピリデン-ジ(p-フエニレンオキシ) ス(フタル酸無水物)、N, N-(3, 4-i)カルボキシフエニル)-N-iメチルアミン二無 、ビス(3,4-ジカルボキシフエニル)ジエチルシラン二無水物;2,3,6,7-および , 2, 5, 6-ナフタレンーテトラカルボン酸二無水物、2, 6-ジクロローナフタレン-1, , 5, 8 - テトラカルボン酸二無水物のようなナフタレンテトラカルボン酸無水物;又はチオ ン-2,3,4,5-テトラカルボン酸二無水物、ピラジン-2,3,5,6-テトラカルボ 二無水物およびピリジン-2、3、5、6-テトラカルボン酸二無水物のような複素環式芳香。 トラカルボン酸二無水物である。

に望ましい二無水物は 2, 2' ージブロモー 4, 4', 5, 5' ービフエニルテトラカルボン[無水物、 2, 2' ージクロロー 4, 4' ー 5, 5' ービフエニルテトラカルボン酸二無水物、 び 2, 2' ートリハロ置換二無水物のような 2, 2' ー置換二無水物を含み、特に 2, 2 ービトリフルオロメチル)

4, 4'-5, 5'-ビフエニルテトラカルボン酸二無水物が望ましい。

して、一般に、ジアミンは典型的に、例えば、oー、mーおよびpーフエニレンジアミン、2. ージアミノトルエン、1,4ージアミノー2ーメトキシベンゼン、1,4ージアミノー2ーフ. ルベンゼンおよび1、3-ジアミノー4-クロロベンゼンのようなベンゼンジアミンから成る! ら選ぶ。本発明に有用な他のポリ芳香族ジアミンは4,4′ージアミノビフエニル、4,4ー ミノジフエニルメタン、2,2ービス(4ーアミノフエニル)プロパン、2,2ービス(4-ノフエニル) -1, 1, 1, 3, 3, 3-4 サフルオルプロパン、4, 4'-5 アミノジフ. ルエーテル、3,4′ージアミノジフエニルエーテル、1,3-ビス(3-アミノフエノキシ) ンゼン、1、3-ビス(4-アミノフエノキシ)ベンゼン、1、4-ビス(4-アミノフエノ) ベンゼン、4,4'ービス(4ーアミノフエノキシ)ビフエニル、4,4'ービス(3ーア フエノキシ) ビフエニル、2, 2-ビス(4-[4-アミノフエノキシ) フエニル] プロパン. , 2-ビス〔4-(4-アミノフエノキシ)フエニル〕-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフ. ロプロパン、4,4′ージアミノジフエニルチオエーテル、4,4′ージアミノジフエニルス ン;2,2′ージアミノベンゾフエノン、および3,3′ージアミノベンゾフエノン;1,8 よび1、5-ジアミノナフタレンのようなナフタレンジアミン;又は2、6-ジアミノピリジ 、2,4-ジアミノピリジンおよび2,4-ジアミノ-S-トリアジンのような複素環式芳香; アミンを含む。

'般式 (I X) のジアミンが特に有用である:



式中の p および q は 1 であり、 A は C H $_3$ 、 C F $_3$ 、 ハロゲン、 C N およびエステル(カルボア ル基は前に定義したもの)から成る群から選ぶのが望ましい、 n は少なくとも 1 である)。 非例のリストとして、例えば、 2 , 2' ービス(トリフルオロメチル)ー 4 , 4' ージアミノビニル、 2 , 2' ージブロモー 4 , 4' ージアミノビフエニル、 2 , 2' ージシアノー 4 , 4' アミノビフエニル、 2 , 2' ージクロロー 6 , 6' ージメチルー 4 , 4' ージアミノビフエニ 、 2 , 2' ージメチルー 4 , 4' ージアミノフエニル、 3 , 3' ージメチルー 4 , 4' ージアビフニル、 2 , 2' ージカルボアルコキシー 4 , 4' ージアミノビフエニルおよび 2 , 2' ールボアルコキシー 6 , 6' ージメチルー 4 , 4' ージアミノビフエニルを含む。

施例 有機溶媒に可溶性であるポリイミドおよびコポリイミドの製造法を示す次の代表的な実施 (説明のためのものであって限定を意図するものではない)を参照することによって、本発明: らによく理解できるものと思われる。

モポリイミド用1工程法 実施例1 本例は3,3',4,4'ーベンゾフエノンテトラカルボン 二無水物 (BTDA) および2,2'ービス (トリフルオロメチル)ー4,4'ージアミノビニル (TFMB) のホモポリイミドの製造法を説明する。

温において N_2 雰囲気下イソキノリン0.06g(任意)を含有するm-クレゾール5.4g 溶媒の単位重量当り固体含量 10 重量%)中にTFMB0.

3ミリモルを含むかくはん溶液にBTDA0.93ミリモルを添加した。該溶液を3時間かくした後、200℃近くに加熱して、該温度に3時間維持した。この時間中にその反応混合物かミド化の水を抽出させた。その溶液を環境温度に冷却させた後、10mlのm-クレゾールで希し、次に激しくかくはんした95%エタノール11へ添加した。沈殿した重合体を濾過によっ集し、エタノールで洗浄し、減圧下150℃で24時間乾燥した。

施例 2 本例は 4 / - オキシジフタル酸無水物(ODPA)および 2 / - ビス(トリフオロメチル) - 4 / - ジアミノビフエニル(TFMB)のホモポリイミドの製造法を説明

の重合体の性質:30.1℃におけるm-クレゾール中の固有粘度〔 η 〕=1.1d1/g;=275℃;T(-5%)/空気=570℃;T(-5%)N₂=580℃;そしてm-クレン

- ル、p-クロロフエノール、NMP, およびシムーテトラクロロエタンに可溶性。 施例 3 本例は 3, 3', 4, 4' -ジフエニルスルホンテトラカルボン酸二無水物(DSD) および 2, 2′ービス(トリフルオロメチル)ー 4, 4′ージアミノビフエニル(TFMB) ホモポリイミドの製造法を説明する。
- 温においてN2雰囲気下イソキノリン0.06g(任意)を含有するm-クレゾール5.72g 溶媒の単位重量当り固体含量10重量%)中にTFMB0.93ミリモルを含むかくはん溶液。 SDAO. 93ミリモルを添加した。該溶液を3時間かくはんした後、200℃近くに加熱し 、該温度に3時間維持した。この時間中にその反応混合物からイミド化の水を抽出させた。そ‐ 液を環境温度に冷却させた後、10mlのm-クレゾールで希釈し、次に激しくかくはんした9 %エタノール11へ添加した。沈殿した重合体を濾過によって収集し、エタノールで洗浄し、 下150℃で24時間乾燥した。
- の重合体の性質: 30.1 \mathbb{C} におけるm-クレゾール中の固有粘度 $[\eta] = 1$.0 d1 /g; = 3 2 0 ℃;T (-5%) /空気= 5 4 0 ℃;T (-5%) N₂= 5 1 ℃;U V データ:透明性 発生=375 nmそして最高透明度=85%; そしてm-クレゾール、p-クロロフエノール 溶性。
- 施例 4 本例は 3, 3', 4, 4'-ビフエニルテトラカルボン酸二無水物 (BTDA) よび2, 2'-ビス(トリフルオロメチル)-4, 4'-ジアミノビフエニル(TFMB)の: ポリイミドの製造法を説明する。
- 温において N_2 雰囲気下イソキノリン0.08g(任意)を含有するm-クレゾール6.9g溶媒の単位重量当り固体含量10重量%)中にTFMB1.
- 9ミリモルを含むかくはん溶液にBTDA1.25ミリモルを添加した。該溶液を3時間かく。 した後、200℃近くに加熱して、該温度に3時間維持した。この時間中にその反応混合物か ミド化の水を抽出させた。その溶液を環境温度に冷却させた後、10mlのm-クレゾールで希 し、次に激しくかくはんした95%エタノール11へ添加した。沈殿した重合体を濾過によって 集し、エタノールで洗浄し、減圧下150℃で24時間乾燥した。
- の重合体の性質:30.1 \mathbb{C} におけるm-クレゾール中の固有粘度〔 η 〕 = 4.9 d l / g ; -5%) /空気=600℃;T (-5%) N₂=600℃;UVデータ:透明性発生=390 n そして最高透明度=84%;m-クレゾール、p-クロロフエノールに可溶性。
- 施例 5 本例は 2, 2'ービス(3, 4ージカルボキシフエニル)ー1, 1, 1, 3, キサフルオロプロパン二無水物(6FDA)および2,2′ービス(トリフルオロメチル)ー , 4′ -ジアミノビフエニル (TFMB) のホモポリイミドの製造法を説明する。
- 温においてN2雰囲気下イソキノリン0.2g(任意)を含有するm-クレゾール32.2g 溶媒の単位重量当り固体含量10重量%)中にTFMB4.
- 8ミリモルを含むかくはん溶液に6FDA4.68ミリモルを添加した。該溶液を3時間かく」 した後、200℃近くに加熱して、該温度に3時間維持した。この時間中にその反応混合物か ミド化の水を抽出させた。その溶液を環境温度に冷却させた後、10mlのm-クレゾールで希 し、次に激しくかくはんした95%エタノール11へ添加した。沈殿した重合体を濾過によって 集し、エタノールで洗浄し、減圧下150℃で24時間乾燥した。
- の重合体の性質: 30.1℃におけるm-クレゾール中の固有粘度〔η〕=1.42d1/gg=320℃;T(-5%)/空気=530℃;T(-5%)N₂=540℃;UVデータ: 図 性発生=350nmそして最高透明度=90%;そしてアセトン、ペンタノン、m-クレゾー 、pークロロフエノールに可溶性。
- 施例6 本例は2, 2'ービス(3, 4ージカルボキシフエニル)ー1, 1, 1, 3, 3, 3-キサフルオロプロパン二無水物(6FDA)および4,4′-ジアミノー2,2′-ジクロロ

, 6′-ジメチルビフエニル(DCM)のホモポリイミドの製造法を説明する。

温において N_2 雰囲気下イソキノリン0. 2gを含有するm-クレゾール33. 9g(溶媒の単重量当り固体含量10重量%)中にDCM4. 68ミリモルを含むかくはん溶液に6FDA4. 8ミリモルを添加した。該溶液を3時間かくはんした後、200 \mathbb{C} 近くに加熱して、該温度に間維持した。この時間中にその反応混合物からイミド化の水を抽出させた。その溶液を環境温度が対象では、30mloN-メチルピロリドン(NMP)で希釈し、次に激しくかくはんした5%エタノール11へ徐々に添加した。沈殿した重合体を濾過によって収集し、エタノールでに、減圧下150 \mathbb{C} $\mathbb{$

の重合体の性質:30.1 \mathbb{C} におけるm-クレゾール中の固有粘度〔 η 〕=1.10 d 1 / g g = 310 \mathbb{C} ; T (-5%) / 空気=446 \mathbb{C} ; T (-5%) N_2 =512 \mathbb{C} ; U V - 可視光テタ:透明性遮断=378 n m、最高透明度=92%; そしてアセトン、T H F、シクロヘキサ、クロロホルム、D M F、N M P、D M P 、D M A C およびm - クレゾールに可溶性。

施例 7 本例は 3, 3'-4, 4'-ビフエニルテトラカルボン酸二無水物(BPDA)および, <math>4' ジアミノー 2, 2' ージクロロー 6, 6' ージメチルビフエニル(DCM)のホモポリードの製造法を説明する。

温において N_2 雰囲気下イソキノリン0.2gを含有するm-クレゾール29g(溶媒の単位重当り固体含量 10 重量%)中にDCM4.68ミリモルを含むかくはん溶液にBPDA4.6リモルを添加した。該溶液を 3 時間かくはんした後、200 ℃近くに加熱して、該温度に 3 時間もた。この時間中にその反応混合物からイミド化の水を抽出させた。その溶液を 120 ℃にさせた後、30 mlのm-クレゾールで希釈し、次に激しくかくはんした 95 %エタノール 11 徐々に添加した。沈殿した重合体を濾過によって収集し、エタノールで洗浄し、減圧下 150 2 4 時間乾燥した。

の重合体の性質:30.1 \mathbb{C} におけるm-クレゾール中の固有粘度 $[\eta]=5$.39 d1 \mathbb{Z} 9 $g=342\mathbb{C}$; T(-5%) \mathbb{Z} 2 \mathbb{Z} 5 \mathbb{Z} 5 \mathbb{Z} 6 \mathbb{Z} 7 \mathbb{Z} 7 \mathbb{Z} 7 \mathbb{Z} 7 \mathbb{Z} 9 $\mathbb{Z$

施例 8 本例は 4 4 ' - 7 + 2 ' + 2 ' + 2 ' + 2 ' + 2 ' + 2 ' + 2 ' + 2 ' + 2 ' + 2 ' + 2 ' + 2 ' + 2 ' + 2 ' + 2 ' + 2 ' + 2

の重合体の性質:30.1 \mathbb{C} におけるm-クレゾール中の固有粘度〔 η 〕=3.45d1/gg=337 \mathbb{C} ; T(-5%)/空気=448 \mathbb{C} ; T(-5%) N_2 =514 \mathbb{C} ; UV-可視光ラタ:透明性遮断=380nm、最高透明度=88%; そして DMF、 NMP、 DMA c およびクレゾールに可溶性。

施例 9 本例は 4, 4' ーオキシジフタル 3, 3' ー 4, 4' ーベンゾフエノンテトラカルボン 二無水物 (BTDA) および 4, 4' ージアミノー 2, 2' ージクロロー 6, 6' ージメチルエニル (DCM) のホモポリイミドの製造法を説明する。

温において N_2 雰囲気下イソキノリン0.2gを含有するm-クレゾール28g(溶媒の単位重当り固体含量 10重量%)中にDCM4.68ミリモルを含むかくはん溶液にBTDA4.6

リモルを添加した。該溶液を3時間かくはんした後、200℃近くに加熱して、該温度に3時 持した。この時間中にその反応混合物からイミド化の水を抽出させた。その溶液を120℃に させた後、30mlのm-クレゾールで希釈し、次に激しくかくはんした95%エタノール11 徐々に添加した。沈殿した重合体を濾過によって収集し、エタノールで洗浄し、減圧下150′ 24時間乾燥した。

の重合体の性質:30.1 \mathbb{C} におけるm-クレゾール中の固有粘度〔 η 〕=4.00 d 1 / g $g=289 \mathbb{C}$;T (-5%) / 空気 $-464 \mathbb{C}$;T (-5%) $N_2=477 \mathbb{C}$;U V - 可視光ラタ:透明性遮断=378 n m、最高透明度=85%;そしてクロロホム、D M F 、N M P 、D C およびm-クレゾールに可溶性。

施例10本例は2, 2' ービス(3, 4 ージカルボキシフエニル)ー1, 1, 1, 3, 3, 3 ヘキサフルオロプロパン二無水物(6 F D A)および 4, 4' ージアミノー2, 2' ージカルトキシー6, 6' ージメチルビフエニル(D A B M B)のホモポリイミドの製造法を説明する。温において N_2 雰囲気下イソキノリン 0. 2 g を含有するm ークレゾール 3 9 g(溶媒の単位重当り固体含量 1 0 重量%)中に D C M 4. 6 8 ミリモルを含むかくはん溶液に B P D A 4. 6 リモルを添加した。該溶液を 3 時間かくはんした後、 2 0 0 \mathbb{C} 近くに加熱して、該温度に 3 時間 た。この時間中にその反応混合物からイミド化の水を抽出させた。その溶液を 1 2 0 \mathbb{C} に、させた後、 3 0 \mathbb{C} の \mathbb{C} に、次に激しくかくはんした 9 5 % エタノール 1 1 徐々に添加した。沈殿した重合体を濾過によって収集し、エタノールで洗浄し、減圧下 1 5 0 2 4 時間乾燥した。

の重合体の性質:30.1 \mathbb{C} におけるm-クレゾール中の固有粘度〔 η 〕=0.65 d 1/g $g=223 \mathbb{C}$;T (-5%) /空気=350 \mathbb{C} ;T (-5%) $N_2=516 \mathbb{C}$;そしてアセト、シクロヘキサノン、THF、クロロホルム、DMF、NMP、DMAc およびm-クレゾー、可溶性。

施例 11 本例は 3, 3'-4, 4'-ビフエニルテトラカルボン酸無水物(BPDA) よび <math>4, 4' ジアミノー 2, 2' -ジカルボブトキシー 6, 6' -ジメチルビフエニル(DAB)のホモポリイミドの製造法を説明する。

の重合体の性質:30.1℃における $m-クレゾール中の固有粘度〔<math>\eta$ 〕=4.25 d l / g g = 215℃;T(-5%) N_2 =338℃;そしてT H F、D ロロホルム、D M P、D M A C よび、m-D レゾールに可溶性。

1 へ徐々に添加した。沈殿した重合体を濾過によって収集し、エタノールで洗浄し、減圧下 1℃で 2 4 時間乾燥した。

の重合体の性質:30.1 Cにおけるmークレゾール中の固有粘度〔 η 〕=1.37 d l / g g=203 C; T (-5%) N₂=360 C; そしてTHF、クロロホルム、NMP、DMA c よび、mークレゾール、pークロロフエノールに可溶性。

の重合体の性質:30.1 \mathbb{C} におけるm-クレゾール中の固有粘度〔 η 〕=1.85 d 1 / g g = 191 \mathbb{C} ; T (-5%) N_2 = 336 \mathbb{C} ; そしてT H F 、クロロホルム、N M P 、 D M A C よび、m-クレゾールに可溶性。

施例 14 本例は 2, 2 ' - \lor Z ' + \lor Z + Y

の重合体の性質:30.1℃における $m-クレゾール中の固有粘度〔<math>\eta$ 〕=0.43d1/gg=107℃;そしてアセトン、クロロヘキサノン、THF、クロロホルム、DMF、NMP、MAcおよび、m-クレゾールに可溶性。

施例 15 本例は 2, 2' ービス(3, 4 ージカルボキシフエニル) -1, 1, 1, 3, 3, 3 ヘキサフルオロプロパン二無水物(6 F D A) および 4, 4' ージアミノー 2, 2' ージカルンタデカオキシー 6, 6' ージメチルビフエニル(D A B P B)のホモポリイミドの製造法をする。

の重合体の性質:30.1 \mathbb{C} におけるm-クレゾール中の固有粘度〔 η 〕=0.43 d 1/ g

g = 100 °C; そしてアセトン、シクロヘキサノン、THF、クロロホルム、DMF、NMP、MAcおよび、m-クレゾールに可溶性。

施例 16 本例は 2, 2' ービス(3, 4 ージカルボキシフエニル) -1, 1, 1, 3, 3, 3 ヘキサフルオロプロパン二無水物(6 F D A) および 4, 4' ージアミノー 2, 2' ージカルシクタデカオキシー 6, 6' ージメチルビフエニル(D A B O B)のホモポリイミドの製造法を持する。

の重合体の性質:30.1 \mathbb{C} におけるm-クレゾール中の固有粘度〔 η 〕=0.4 3 d 1/g $g=95 \mathbb{C}$;そしてアセトン、シクロヘキサノン、THF、クロロホルム、DMF、NMP、A c およびm-クレゾールに可溶性。

素雰囲気下室温において9.0gのNMP中にTFMB1.55ミリモルを含有(溶媒単位重) 10重量%の固体含量) するかくはん溶液にBTDA1.

5ミリモルを添加した。その溶液を24時間かくはんした後、ピリジン3.41ミリモルと無数3.41ミリモルを添加した。その溶液を24時間かくはんして8mlのNMPで希釈し、次激しくかくはんした95%エタノール11へ添加した。ポリイミドを濾過によって収集し、エールで洗浄し、次に減圧下150℃で24時間乾燥した。

合体の性質:m-クレゾール中30.1 Cにおける固有粘度 $[\eta]=0.84d1/g$ (ポリドー酸の中間体);T(-5%) /空気=550 C;T(-5%) / N_2 =560 C。

モポリイミド用2工程法 実施例 18 本例は 4, 4 ーオキシジフタル酸無水物(ODPA)と 2 ービス(トリフルオロメチル) 4, 4 ージアミノビフエニル(TFMB)のホモポリドの製造法を説明する。

素雰囲気下室温において5.57gのNMP中にTFMB1.56ミリモルを含有(溶媒単位当り15重量%の固体含量)するかくはん溶液にODPA1.56ミリモルを添加した。そのを24時間かくはんした後、ピリジン2.67ミリモルと無水酢酸2.67ミリモルを添加し、その溶液を24時間かくはんして8mlのNMPで希釈し、次に激しくかくはんした95%エノール11へ添加した。ポリイミドを濾過によって収集し、エタノールで洗浄し、次に減圧下0℃で24時間乾燥した。

合体の性質:m-クレゾール中30.1 Cにおける固有粘度 $[\eta] = 0.57 d1/g; Tg75$ C; T(-5%) /空気=570 C; T(-5%) / $N_2 = 580$ C。

素雰囲気下室温において9.53gのNMP中にTFMB1.56ミリモルを含有(溶媒単位当り10重量%の固体含量)するかくはん溶液にDSDA1.56ミリモルを添加した。そのを24時間かくはんした後、ピリジン4.7ミリモルと無水酢酸4.7ミリモルを添加した。

溶液を24時間かくはんして8mlのNMPで希釈し、次に激しくかくはんした95%エタノー 11へ添加した。ポリイミドを濾過によって収集し、エタノールで洗浄し、次に減圧下150 24時間乾燥した。

合体の性質:m-クレゾール中30.1 %における固有粘度 $[\eta]=0.68 \, d\, l/g$; Tg20 %; T(-5%) / 空気= 540 %; T(-5%) / $N_2=515$ %。

ポリイミド用 1 工程法 実施例 2 0 本例は 3, 3'-4, 4'-ベンゾフエノンテトラカルボン 二無水物(BTDA)、 2, 2'-ビス(トリフルオロメチル) 4, 4'-ジアミノビフエニ、TFMB)および 4, 4'-ジアミノジフエニルエーテル(DDE)をベースにしたコポリイの製造法を説明する。

素雰囲気下室温においてイソキノリン 0.08g(任意)を含有する 9.8gのm-クレゾー、に TFMB0.93ミリモルと DDE0.93ミリモルを含有(溶媒単位重量当り 10重量%体含量)するかくはん溶液に BTDA1.86ミリモルを添加した。その溶液を 1 時間かくは、た後、その溶液を 200 で近傍に加熱しその温度に 3 時間保った。その溶液を室温に冷却後、mlom-クレゾールで希釈し、次に激しくかくはんした <math>95 % x タノール 11 へ添加した。沈したコポリイミドを濾過によって収集し、x タノールで洗浄し、次に減圧下 150 で 24 時間 燥した。

重合体の性質:m-クレゾール中30.1 %における固有粘度 $[\eta] = 0.$

5d1/g;そしてmークレゾールおよびpークロロフエノールに可溶性。

施例 2 1 本例は 3, 3′ -4, 4′ -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物(BPDA)と、ロメルト酸二無水物(PMDA)と 2, 2′ -ビス(トリフルオロメチル) 4, 4′ -ジアミフエニル(TFMB)をベースにしたコポリイミドの製造法を説明する。

温において N_2 雰囲気下イソキノリン0.08g(任意)を含有するm-クレゾール8.1g 溶媒の単位重量当り固体含量10重量%)中にTFMB1.

重合体の性質:30.1 ℃におけるm-クレゾール中の固有粘度〔 η 〕 = 2.30 d l / g; -5%) / N_2 =540 ℃;そしてm-クレゾール、p-クロロフエノールに可溶性。

施例22本例は2,2′ービス(3,4ージカルボキシフエニル)ー1,1,1,3,3,3 ヘキサフルオロプロパン二無水物(BTDA)と、ピロメルト酸二無水物(PMDA)と、2, ′ービス(トリフルオロメチル)4,4′ージアミノビフエニル(TFMB)をベースにした リイミドの製造法を説明する。

温において N_2 雰囲気下イソキノリン0.08g(任意)を含有するm-クレゾール8.1g 溶媒の単位重量当り固体含量 10重量%)中にTFMB1.

重合体の性質:m-クレゾールおよびp-クロロフエノールに可溶性。

施例23本例は2,2'ージブロモー4,4',5,5'ービフエニルテトラカルボン酸二無物 (DBBPDA)の製造法を説明する。

気かくはんバー、冷却器および添加漏斗を備えた3首、500mlの丸底フラスコにおいて水10ml中にNaOH10.88g(0.272モル)を含有する溶液に3,3′,4,4′ービエニルテトラカルボン酸二無水物(BPDA)20.00g(0.068モル)を溶解した。を5工程で行った。第1工程において、前記溶液へ50℃において1.50mlの臭素を徐々に加した。添加完了後、臭素の大部分が反応するまでその溶液を90℃で加熱した。その混合体温に冷却して、水性水酸化ナトリウムで中和しpHを7.0にした。第2、第3および第4工は、前記の方法に従って2.00mlの臭素を使用した。

5工程では2.5 mlの臭素を使用し、50℃で添加した。その溶液を90℃に加熱して、その度を1晩保った。その混合体を室温に冷却した後、沈殿物を収集し、濃塩酸で酸性にしpHを.0にした。その白色沈殿物を集め、乾燥し200℃で真空下1晩加熱した。その材料を24℃で昇華させ、トルエン中で沸騰させジオキサンを添加することによってトルエンとジオキサ混合物から再結晶させてDBBPDA6.08g(20%)を得た。

成物の性質: $mp=249\sim251$ ℃; ^1H-NMR (DMSO- d_6) δ 8. 15 (s, 2H, 香族)、8. 64ppm(s, 2H, 芳香族);IR(KBr)1841, 1779(無水)、および597cm- 1 (C-Br);計算した $C_{16}H_4$ Br $_2O_6$:C-42. 51%、H-89%;分析値:C-42. 04%、H-0. 96%。

施例 2 4 本例は 4- トリフルオロメチル-5- ニトロ-1 , 2- ジメチルベンゼンの製造法を明する。

ーヨードー5ーニトロー1, 2ージメチルベンゼン50.00g(0.18モル)、ナトリウリフルオロアセテート98.00g(0.72モル)、CuI75.00g(0.39E) MF400mlおよびトルエン80mlの混合物を窒素流入ピペット、Dean-SIark式トップおよび機械的かくはん機を備えた3首、1lの丸底フラスコに添加した。その混合物を窒囲気下130 Cに加熱した。該Dean-Stark式トラップからトルエン75mlを除去し後、その油浴の温度を170 Cに上げ、この温度に6時間保った。その混合物を室温に冷却し、それを過剰の水に注入し、沈殿物を集めてエーテルで抽出した。溶媒を除去した後、粗製暗の液体35g

成物の性質: 1 H-NMR(CDCl $_3$) δ 7. 66(s, 1H,芳香族)、7. 53(s. 1,芳香族)、2. 36 p p m(s, 6 H,CH $_3$);1 R(純)15 2 2、13 47(NO $_2$)、15 1 および 11 36 c m $^{-1}$ (CF $_3$);

算 $C_6H_8NO_2$: C-49. 32%、H-3. 68%;分析C-49. 60%、H-3. 8%。

施例 2 5 本例は 4-トリフルオロメチル-5-アミノ-1, 2-ジメチルベンゼンの製造法を明する。

製4-トリフルオロメチル-5-ニトロ-1, 2-ジメチルベンゼン35.

g、活性炭 4.50 g、 $FeCl_3$ ・6 H_2OO . 2 g およびメタノール 100 mlを環流下 15 間加熱した。次にヒドラジン-水和物(11.7 ml、12.07 g、24 ミリモル)を 1 時間けて 1 滴ずつ添加した。その混合物を一晩還流した。該混合物を室温に冷却した後、濾過によカーボンブラックを除去した。溶媒の除去後、暗褐色の液体を真空下で蒸留して上記化合物を

成物の性質: 1H – NMR(CDCl $_3$) δ 7. 14(s. 1H, 芳香族)、6. 5 3(s, 1, 芳香族)、3. 6 9(s, 2H, NH $_2$)、2. 1 7(s, 3H, CH $_3$)、2. 1 2 p p m

's, 3H, CH₃); IR(純) 3502, 3407 (NH₂)、1277, 1154, 112 よび1109cm⁻¹ (CF₃)。

施例26 本例は4-トリフルオロメチル-5-3ード-1, 2-ジメチルベンゼンの製造法を明する。

塩酸100mlと水100mlの暖い混合体に4-トリフルオロメチル-5-アミノ-1, 2-ジチルベンゼン34.02g(0.18モル)を溶解した。その溶液を0 $^{\circ}$ $^{\circ}$ に硝酸ナトリウム12.74g(0.18モル)を含有の冷却溶液を滴下して該溶液を10 $^{\circ}$ に保った。濾過によって不溶性物質を除去して透明なジアゾニウム塩溶液を得て、それを10 水400ml中にヨウ化カリウム40.00g(0.24モル)の溶液を1 滴ずつ添加した。そ混合体を30分間かくはんし、次に室温に温めた。沈殿物を集めて、エタノールに溶解させ水えてエタノール/水から再結晶させて、収率10 100%、融点が100%、中心生成物を得た。

成物の性質: 1 H-NMR(CDCl $_3$) δ 7.75(s,1H,芳香族)、7.36(s,1,芳香族)、2.23ppm(s,6H,CH $_3$;IR(KBr)1298,1151,112 および1106cm $^{-1}$ (CF $_3$);計算C $_9$ H $_8$ F $_3$ I:C $_-$ 36.03%、H $_-$ 2.69%;分:C $_-$ 35.98%、H $_-$ 2.72%。

施例 2 7 本例は 2, 2' -ビス(トリフルオロ)-4, 4', 5, 5' -テトラメチルビフエルの製造法を説明する。

ートリフルオロメチルー5ーヨウドー1, 2ージメチルベンゼン30.00g(0.10モル)、活性化銅25.00g、およびDMF85mlの混合体を還流下36時間加熱した。室温に冷後、該混合体を濾過して銅を除去した。濾液を過剰量の水に注入し、沈殿物を収集して、エタルから再結晶させ収率73%、融点114~116 $^{\circ}$ の生成物を得た。

成物の性質: 1 H-NMR(CDCl $_3$) δ 7.00(s,2H,芳香族)、7.45(s,2,芳香族)、2.33(s,6H,CH $_3$)、2.29ppm(s,6H,CH $_3$);IR(K)1258,1164,1146および1131cm $^{-1}$ (CF $_3$);計算C $_{18}$ H $_{16}$ F $_6$:C-6.43%、H-4.66%;分析:C-62.53%、H-4.73%。

施例 2 8 本例は 2, 2' ービス(トリフルオロ) -4, 4', 5, 5' ービフエニルテトラカボン酸二無水物(TFBPDA)の製造法を説明する。

, 2' -ビス(トリフルオロ)-4, 4' , 5 , 5' -テトラメチルビフエニル6.92g 0 . 0 2 モル)、ピリジン240 ml、および水40 mlの溶液を機械的かくはん機および冷却器備えた3首、500 ml、丸底フラスコに添加した。その溶液を90℃に加熱した。過マンガンカリウム28.44g(0.180 ml)を数部に分けて添加した。紫色が溶液に見られなくった後各部を添加した。その混合物を90℃で6時間かくはんした後、その熱混合物を濾過し n O_2 を除去した。そのM n O_2 は熱水で数回洗浄した。混合濾液の溶媒を減圧下で除去して、I 残渣を得、それを水200 ml中にN a O H 8.00gを含有する溶液に溶解させた。その溶液 90℃で過マンガン酸カリウム13.60g(0.086モル)を添加した。その混合体を 81 還流した後、該混合体にエタノールを添加することによって過剰の過マンガン酸カリウムを分けた。濾過によってその熱混合体から M n O_2 を除去し、熱水で洗浄した。混合濾過を濃縮して 0 ml し、濃 H C 1 で酸性にし p H = 2.0 にした。白色沈殿物を収集し乾燥して 2, 2' -ビ (トリフルオロ)-4, 4' 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸を与え、次にそれをフラ内で真空下200℃に加熱し、最後に240℃で昇華させて白色粉末を得た。

成物の性質: 融点=209~211°C (トルエン)、 1 H-NMR (アセトンー 1 d₆) δ 8. 6 s, 2H, 芳香族)、8. 29 ppm (s, 2H, 芳香族)、IR (KBr) 1860, 17

- (無水物)、1251、1171、1146および1126 c m $^{-1}$ (C F $_3$);計算 C $_{18}$ H $_4$ F $_6$: C -50. 25%、H -0. 94%;分析: C -49. 93%、H -0. 91%。
- 施例29本例はテトラ (n-ブチル)2, 2'-ジプロモー4, 4', 5, 5'-ビフエニルトラカルボキシレートの製造法を説明する。
- e a n S t a r t 式トラップを備えた首付き、300 mlの丸底フラスコに 2, 2′ -ジブロ 4, 4′, 5, 5′ -ビフエニルテトラカルボン酸二無水物 13. 8 1 g (0. 0 3 モル) -ブタノール 8 0 ml、トルエン 7 0 ml、濃 H $_2$ S O $_4$ 1. 5 mlの混合物を添加した。該混合物を流条件下で 1 晩加熱した。
- の溶液を冷却し、水で洗浄そして水から分離した後、溶媒を除去して、無色の粘性液体 2 1.g (99%)を得た。
- 成物の性質:IR(ニート)1731(C=0)および1285 c m-¹(C-O);¹H-NM(CDC1₃) δ 7.96(s,2H,芳香族)、7.56(s,2H,芳香族)、4.35~.24(m,8H,-COO-<u>CH₂</u>-CH₂CH₂-CH₃),1.75~1.64(m,8H,COO-CH₂-CH₂-CH₃)、1.50~1.35(m,8H,-COO-CH₂-H₂-CH₂-CH₃)、および0.98~0.87 p p m(m,12H,-COO-CH₂-CH₃)。
- 施例30 窒素流入管、添加漏斗および冷却器を備えた100ml、3首の丸底フラスコに実施例のジブロモテトラエステル3.56g(5.00ミリモル)、トルエン40ml、2MのNa₂($_310$ ml(0.02モル)およびPd(PPh₃)₄0.
- 5 g(0.30ミリモル)を窒素雰囲気下で添加した。その混合体を窒素雰囲気下で20分間、くかくはんし、エタノール8 ml中にフエニルホウ酸1.82g(15.00ミリモル)の溶液添加した。該混合体を加熱して窒素下で24時間還流した。該混合物を室温に冷却した後、3% H_2O_2 2.5 mlを慎重に添加して、その混合物を1時間かくはんした。該混合物を濾過して溶性物質を除去し、濾液の有機層を水層から分離して、水で数回洗浄した。溶媒を除去して褐化性液体3.07g(87%)を得た。
- 成物の性質:IR(ニート)1726(C=0)、1288および1242cm-1 (C-O) I-NMR(CDC1₃) δ 7.83(s,2H,芳香族)
- 7. 46 (s, 2H, 芳香族)、2. 13 (t, 2H, 芳香族)、7. 00 (t, 4H, 芳香)、6. 51 (d, 4H, 芳香族)、4. 36~4. 26 (m, 8H, $-COO-\underline{CH_2}-CECH_2-CH_3$)、1. 76~1. 66 (m, 8H, $-COO-CH_2-\underline{CH_2}-CH_3$)、48~1. 34 (m, 8H, $-COOH-CH_2-CH_2-\underline{CH_2}-CH_3$)、および0. 99. 89pm (m, 12H, $-COO-CH_2-CH_2-CH_2-\underline{CH_3}$)。
- 施例312,2'ージフエニルー4,4',5,5'ービフエニルテトラカルボン酸二無水物製造法。
- 施例8の褐色液体を100 mlのフラスコ内のエタノール45 ml中にKOH3. 40 g と共に溶した。その溶液を加熱して3 時間還流した。白色沈殿物を濾過によって収集し、水に溶解させ、塩酸で酸性にさせpH-1. 0 にした。白色沈殿物を濾過によって収集し、200 ℃で1 晩乾; 270 ℃において真空下昇華させて淡黄色の粉末1.74 g(90%)を得た。それを次に「/無水酢酸から再結晶させて無水の結晶を得た。
- 成物の性質:融点= 2 7 4 ~ 2 7 6 $^{\circ}$ C; I R(K B r) 1 8 2 および 1 7 8 0 c m⁻¹(無水); 1 H $^{\circ}$ NM R(DM S O) δ 8. 3 4(s, 2 H, 芳香族)、7. 8 0(s, 2 H, 芳香族)、7. 2 4(t, 2 H, 芳香族)、7. 0 7(t, 4 H, 芳香族)および 6. 5 4 p p m

d, 4H, 芳香族)。

析組成: $C_{28}H_{14}O_6$ の計算値(75.33%-C,3.16%-H)、分析値(74.88% C,3.40%-H)。

施例32本例は2, 2' -ジブロモー4, 4', 5, 5' -ビフエニルテトラカルボン酸二無物(DBBPDA)および2, 2' -ビス(トリフルオロメチル)-4, 4' -ジアミノビフル(TFMB)のホモポリイミドの製造法を説明する。

温で窒素雰囲気下でイソキノリン(任意) 0.07gを含有するm-クレゾール 13.1g (この単位重量当り 10%の固体含量)中に TFMB1.70ミリモルのかくはん溶液に DBBP1.70ミリモルを添加した。その溶液を 3時間かくはんした後、 200% 近くに加熱しそのに 3時間保った。この時間中、イミド化の水を反応混合体から蒸留させた。その溶液を室温にした後、 10 mlのm-クレゾールで希釈し、激しくかくはんした 95% エタノール 11 へ徐々添加して、減圧下 150% で 24 時間乾燥した。

合体の性質:NMPにおける30.0℃での〔 η 〕=3.40dl/g;Tg(TMA)=3℃;CTE=1.34×10-51/℃。

施例33本例は2, 2' -ビス(トリフルオロメチル)-4, 4', 5, 5' -ビフエニルテラカルボン酸二無水物(TFBPDA)および2, 2' -ビス(トリフルオロメチル)-4, 2' -ジアミノビフエニル(TFMB)のホモポリイミドの製造法を説明する。

温で窒素雰囲気下でイソキノリン(任意) 0.07g を含有するm-クレゾール12.7g の単位重量当り 10% の固体含量)中に TFMB1.70 ミリモルのかくはん溶液に TFBP1.70 ミリモルを添加した。その溶液を 3 時間かくはんした後、 200% 近くに加熱しそのに 3 時間保った。この時間中、イミド化の水を反応混合体から蒸留させた。その溶液を室温にした後、 10 mlのm-クレゾールで希釈し、激しくかくはんした <math>95% エタノール 11 へ徐々添加して、減圧下 150% で 24 時間乾燥した。

合体の性質:NMPにおける30.0℃での〔 η 〕=4.83dl/g;Tg(TMA)=3 \mathbb{C} ;T(-2%)/N₂=532 \mathbb{C} ;CTE=1.88×10⁻⁵l/ \mathbb{C} ;UVデータ:透明性発=350nm;そして最高透明度=90%。

施例34本例は2,2′ージフエニルー4,4′,5,5′ービフエニルテトラカルボン酸二水物(DPBPDA)および2,2′ービス(トリフルオロメチル)-4,4′ージアミノビニル(TFMB)のホモポリイミドの製造法を説明する。

温で窒素雰囲気下でイソキノリン(任意) 0.07g を含有するm-クレゾール 23.0g (の単位重量当り 10%の固体含量)中に TFMB3.00 ミリモルのかくはん溶液に DPBP3.00 ミリモルを添加した。その溶液を 50% で 3 時間かくはんした後、 200% 近くに加えるの温度に 3 時間保った。この時間中、イミド化の水を反応混合体から蒸留させた。その溶液温に冷却した後、 20 mlのm-クレゾールで希釈し、激しくかくはんした 95% エタノール 1 へ徐々に添加して、減圧下 150% で 24 時間乾燥した。

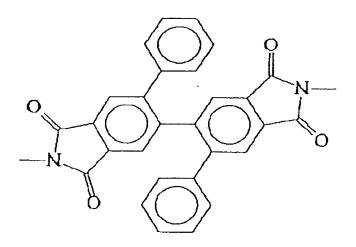
合体の性質:NMPにおける30.0℃での〔 η 〕=1.87dl/g;Tg(TMA)=3℃;T(-5%)/N₂=543℃;CTE=1.98×10-51/℃。

施例35本例は2,2' ージブロモー4,4',5,5' ービフエニルテトラカルボン酸二無物(DBBPDA)、2,2' ービス(トリフルオロメチル)ー4,4' ージアミノビフエニ、TFMB)およびピロメルト二無水物(PMDA)のコモポリイミドの製造法を説明する。温で窒素雰囲気下でイソキノリン(任意)0.15gを含有するmークレゾール33.6g(

の単位重量当り10%の固体含量)中にTFMB1.968g(6.15ミリモル)のかくは、液にDBBPDA1.389g(3.07ミリモル)を添加した。その溶液を2時間かくはん後、200℃近くに加熱しその温度に3時間保った。この時間中、イミド化の水を反応混合体:

蒸留させた。その溶液を室温に冷却させた後、DBBPDA0.278g(0.614ミリモ)、PMDA0.536g(2.458ミリモル)およびm=クレゾール8.10gを添加し。その混合体を2時間かくはん後、200℃近くに加熱してその温度を3時間保った。この時、イミド化の水を反応混合体から蒸留させた。その溶液を室温に冷却した後、20m0m0 ゾールで希釈し、激しくかくはんした95%エタノール11へ徐々に添加して、減圧下15024時間乾燥した。

合体の性質:NMPにおける30.0℃での〔 η 〕=3.12d1/g。 記ジフエニル二無水物をベースにしたポリイミドは表1に示した特徴を有する。 PBPDAをベースにしたポリイミド



ジアミン	[ŋ] ði/g (NMP @30°C)	T _g (°C) TMA @ 3MPa	5% 量 損 (°C in N ₁)
	1.81	329	532
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	1.87	340	543
——————————————————————————————————————	2.38	325	542

討可溶性ポリイミドの製造法を示して当業者が本発明を実施例できるように多数の実施例を説したが、前記実施例に特に詳述したかった他のポリイミドを周知の方法で合成できることは明である。一般に、可溶性ポリイミドを製造する原理は、次の刊行物に教示されているように既然ある:The general compilation of the "Proceedings f the Symposiun on Structure—Solubility Relatinships in Polymers", edited by Harris and Seymot, and published by Academic Pressin 1977;特に次の論:The Papers entitled "Structure—Solubility Reltionships in Polyimides", by Harris and Lanier, nd "Solubility—Structure Study of Polyimides", y St. Clair, St, Clair and Smith。これらの刊行物に記載されていまは、必要な高温特性を維持し作らポリイミドにおける溶解度を得るために用いられてきた教示に接て関係がある。

解度に及ぼす構造の影響に関係した広範囲の通則は不可能であるが、それらの方法の主なもの1)主鎖に柔軟又は非対称性、熱安定性結合の導入;(2)重合体の主鎖に沿って大きい極性

非極性置換基の導入;および(3) 2つの二無水物又は 2つのアミンの共重合を介した対称性で反復規則性の崩壊を含んだ。最近、置換 4, 4'ージアミノビフエニルを使用することによも可溶性ポリイミドを製造できることが発見さた。かかるジアミンの使用は固体状態においてパッキングされないねじれポリイミド側鎖を与える。従って、それらは次の刊行物に教示されるように有機溶媒に容易に可溶化さる:1991年12月10日付けハリス(Harrs)に米国特許第 5, 071, 997号;又ハリスは同時係属出願第 08 / 009, 718号におけ示によって次のように補足している。 "適当なジアミンと 2, 2'ービス(3, 4ージカルボフエニル)ー1, 1, 1, 3, 3, 3ーへキサフルオロプロパン二無水物(6FDA)との混は本発明に特に有用なポリイミド(該ポリイミドはケトンおよびエーテルに容易に可溶性であ)を生成することがわかった。" さらに、膜(フイルム)の製造法も技術的に周知であって、えば溶媒中に約 2~12重量%のポリイミドを含む溶液を調製し、基板上に、例えばドクターフで薄膜を流延して溶媒を蒸発させる、或いは 500~2,000 rpmでの回転コーテインによって薄膜を製造する予備工程を含む。他の方法も技術的に知られている。

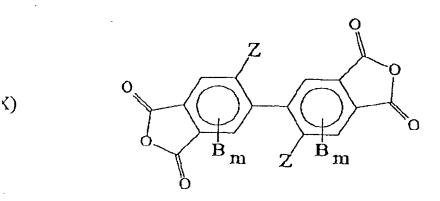
記フイルム製造法に使用される典型的に有効な溶媒は少なくともフエノール、望ましくは極性ロトン性溶媒、そして最適にはケトンおよびエーテルを含む。上記溶媒は単に説明のためのでって、多くの他の溶媒が本発明に使用できる。

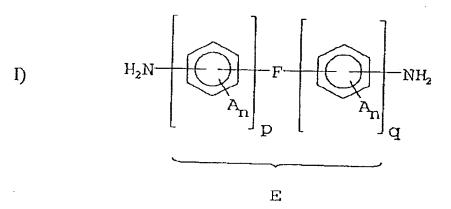
要な工程は、ポリイミド膜をポリアミック酸前駆物質からではなくてイミドの形で可溶性であ リイミドから流延する工程である。可溶性ポリイミド使用の利点は、膜をこのように作ったと 膜をポリアミック酸前駆物質から作ったときよりも再現性のよい面内配向が得られることであ

の膜は、典型的に減圧下~80℃、で1時間、~100℃でさらに2時間乾燥し、その試料を50℃でさらに5時間加熱して乾燥する。上記説明のための例に用いられる時間および温度はされるポリイミドの組成に依存し、従ってそれらの条件は調節されることは技術的に周知であ

(I)、(II) そして望ましくは(X)の二無水物と式(III)のモノ芳香族およびポリ芳香族シミンから成る次のポリイミドおよびコポリイミドに対しては次の屈折率が生じる:

$$(I) \qquad \qquad \bigcap_{\substack{R \\ O}} R \qquad \bigcirc$$





記式中のR、G、F、Bm、Bz、An、pおよびqは前に示した意味を有し、Eは表 $1 \sim V$ れぞれの欄に示したように式(III)のジアミンのアミノ基間の構造を示す(但し、Gがピロメ、酸二無水物であることを示すときを除いて、Gは二無水物であって、単に二無水物内のグルーを示さない)。

換基GおよびFの選択は、重合体主鎖の線状性および剛性に影響を与える能力、従って薄膜にる重合体の面内配向に関係する。実際に、面内配向が優れている程、高い面内屈折率を与える。 って、高線状性で高剛性である主鎖は高い負複屈折を示す。

に、表 1 は、複屈折に必要な配向を達成するために 1 軸又は 2 軸伸張に頼る必要がなく負の複、性をもった広範囲のポリイミドおよびコポリイミド膜を製造できることを示す。マーカッシュループ G, F, E, B m、B z 、A n 、P 、q および R によって示したように、適当なジアミよび二無水物を慎重に選択することによって、O.  $2\sim20$ . O  $\mu$  m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e m e

Iに示したポリイミドは、前記実施例に概説した製造法および適当量の反応物質ジアミンおよ 無水物を用いることによって合成された。

表 I セグメント剛性ロッド・ポリイミドの屈折率

G	E	n _{ii}	n,	Δn
6FDA	PPD			
CF 3		1.593	1.568	0.025
ĊF ₃				
6FDA	TFMB	·	:	
CF 3 	CF,	1.568	1.522	0.046
1	• •			
BPDA	DMB			
共有結合	CH. ³	1.757	1.600	0.157

表 I (続き)

G	E	ոլլ։	, n ₁	Δπ
CF 3 CF CF 3	DMB  CH 3  CH 3	1.599	1.559	0.040
CF 3 CF 3 CF 3	DCM c1 c1 CH ₃ CH ₃	1.589	1.557	0.032
6FDA  CF CC CF 3	OTOL  CH 3  CH 3  CH 3  CH 3  Settings/FerebeeA/My Documents/JPO/	1.604	1.554	0.050

le:///C¦/Documents and Settings/FerebeeA/My Documents/JPO/JP-A-H08-511812.html (48 of 93)08/14/2006 10:19:59 AM

表 I (続き)

G	E	njj	n,	Δn
6FDA  CF  CF  CF  3	DCB  CN  CN	1.625	1.578	0.047
6FDA	C8F			
CF 3 CF 3 CF 3	CF ₁ (CF ₂ ) 6 CH ₁ CO ₂ CH ₃ CO ₂ CH ₃ CC ₄ CC ₇ CC	1.482	1.469	0.013
BPDA 共有結合	OTOL	1.760	1.611	0.149
e:///C¦/Documents and	   Settings/FerebeeA/My Documents/JPO/	   JP-A-H08-511812.html	 49 of 93)08/14/200	06 10:19:59 AM

表Ⅰ(続き)

G	E	n	n _i	Δn
6FDA	DABMB			
CF 3 CF 3	CH ₃ CO ₂ CH ₃ C ₄ H ₉	1.593	1.585	0.008
BPDA .	DCM			
共有結合	C1 C1	1.709	1.598	0.112
BTDA	DCM			
O     C	CH 3 CH 3	1.683	1.623	0.060
le:///C¦/Documents and	   Settings/FerebeeA/My Documents/JPO/	JP-A-H08-511812.html (	       50 of 93)08/14/200	06 10:19:59 AM

表 1 (続き)

G	E	n _[1]	$n_1$	Δn
ODPA	DCM			
	Сн ³ Сн ³	1.679	1.633	0.046
,				)
BPDA	40% DCB			
共有結合	CN CN	1.765	1.624	0.141
	60% OTOL			
	CH 3			

# 表 I (続き)

G	E	n _[]	n _i	Δn
BPDA	70% OTOL			
共有結合	CH 3 CH 3	1.770	1.609	0.161
	30% DCB			
e de la constitución de la const	CN CN			

## 表Ⅰ(続き)

G	E	n	n,	Δн
BPDA	80% OTOL			·
共有結合	CH 3 CH 3	1.769	1.606	0.163
	20% DCB			
	Cu Cu			

# 表 I (続き)

G	E	n	n,	Δn
BPDA	60% OTOL			
共有結合	——————————————————————————————————————	1.775	1.600	0.175
•	40% PPD			
			-	
	-			

表 I (続き)

G	E	ոլլ	Ωı	Δn
6FDA	70% TFMB			
CF 3 CF 3	CF 3	1.568	1.535	0.033

le:///C¦/Documents and Settings/FerebeeA/My Documents/JPO/JP-A-H08-511812.html (54 of 93)08/14/2006 10:19:59 AM

P-A-H08-511812				
. 3				
	30% BDAF			
DSDA	TFMB	·		
0 == 0, == 0	CF,	1.617	1.591	0.026

# 表Ⅰ(続き)

G	E	n	n,	Δn
BPDA	70% TFMB			
共有結合	CF 3	1.749	1.550	0.199
·	30% DCB			
	CN CN			
OPDA	TFMB			
O	CF 3	1.639	1.602	0.037

# 表 I (続き)

G	E	$n_{[]}$	n	Δπ
PMDA	DABMB			
	CH 3 CO 2 CH 3 CO 2	1.632	1.554	0.078
			·	
BTDA	TFMB			
O    c	CF 3	1.656	1.565	0.091

## 表 I (続き)

G	E ,	ոյ,	n ₁	Δn
BPDA	70% OTOL			
共有結合	CH 3 CH 3	1.777	1.598	0.179
	30% PPD			
	30% 771			
BPDA	TFMB			
共有結合	CF 3	1.634	1.540	0.094

当なジアミンおよび二無水物の慎重な選択によって、所定の厚さの膜の目的の用途に負複屈折が与えることができる。表IIに示したように、共重合体を介してポリイミドの二無水物の組成を図ることによって、その負複屈折値は、この比率がコポリイミドからホモポリマーへ次の如く変ときに示されたように、重合体の剛性が小さくなるに伴い変わる: 〔(BPDA-TFMB)

 $[-(PMDA-TFMB)_{0.5}] \rightarrow [(BPDA-TFMB)_{0.7}-(PMDA)-TFMB)] \rightarrow [BPDA-TFMB)_{1.0}-(PMDA-TFMB)_{0.0}]。$ の効果はさらに第1図に示す。

表 ]

セグメント剛性-ロッド・コポリイミドの屈折率

二無水物	ジアミン	比率 o	ոլլ	n,	Δn
BPDA	TFMB	50%	1.694	1.514	0.180
PMDA °	TFMB  cr, cr,	50%	·		

#### 表 Ⅱ (続き)

二無水物	ジアミン	比率	np	n,	Δn
BPDA	TFMB		,		
	CF, CF,	70%	1.674	1.547	0.127
PMDA	TFMB  cr,	30%		•	
BPDA	TFMB		1.634	1.540	0.094

記表に示したものと同一の組成の一連の変化によってさらに示したように、主鎖の剛性はPMの増量に伴い増し、それは面内配向を増し、従って表IIIに示したように膜の負複屈折値を高め、その場合該組成はコポリイミドからホモポリマーへと次のように変わる:〔(BPDA-T

B)  $_{0.5}-$  (PMDA-TFMB)  $_{0.5}$ ]  $\rightarrow$  [(BPDA-TFMB)  $_{0.7}-$  (PMDA) - TFN) ]  $\rightarrow$  [BPDA-TFMB)  $_{1.0}-$  (PMDA-TFMB)  $_{0.0}$ ]。表IIIのCTEは熱膨張係数でる。

20

グメント剛性-ロッド・コポリイミドの屈折率

二無水物	ジアミン	比率	T _e	CTE x10 ⁻⁶	Δn
BPDA	TFMB	50%	340°C	1.38	0.180
PMDA	TFMB  cr,	50%			

## 表 Ⅲ (続き)

二無水物	ジアミン	比率	T _e	x10-6	Δn
BPDA	TFMB				
	——————————————————————————————————————	70%	318°C	2.62	0.127
PMDA	TFMB				
	CF,	30%			
BPDA	TFMB				
		100%	290°C	6.98	0.094

折率の測定値に及ぼす二無水物内の基Gの効果を表IVに示す(この場合のポリイミドのジアミ

分は同一そして二無水物は変わる)。表に示したように、二無水物官能価間の剛性および線状が低下する。すなわち、表の上から下へ移動すると、膜の最終の負複屈折値が低下し、それによポリイミドの目的の用途への改質ができる。

表 IV

## 負複屈折に及ぼすGの効果

G	E	$\mathbf{n}_{[\cdot]}$	n,	Δn
BPDA	TFMB			
共有結合	CF 3	1.634	1.540	0.094
BTDA	TFMB			
O 	CF ₃	1.639	1.576	0.063
·				
6FDA	TFMB		<u></u>	
CF 3. C	CF 3 CF 3	1.568	1.522	0.046

#### 表 Ⅳ (続き)

## 負複屈折に及ぼすGの効果

G	E	n _[]	n,	Δn
ODA	TFMB			
<del></del> 0	CF ₃	1.639	1.602	0.037

応する方法でポリイミドのジアミンの剛性および線状性を変えることによって、表Vに示したに対応する効果を見ることができ、それによって目的の用途に合ったポリイミドの改質をするができる。コポリイミドに1次質ジアミンBDAFを含むことによつて、重合体主鎖の剛性を、それにより負複屈折の観測値が低下している。

表 \

### 負複屈折に及ぼすEの効果

G	E	n	$n_{i}$	Δn
6FDA-	TFMB			
CF 3 —C— CF 3	CF,	1.567	1.525	0.042

6FDA	70% TFMB			
CF 3 CC	CF 3	1.566	1.535	0.030
	30% BDAF			
•			·	

発明のジアミン中の置換基Anの種類および位置は、表VIに示したように負複屈折に可測の効有する。表示の如く、ジアミンの芳香環上の2および2′の位置上の置換基、例えば $CF_3$ から $H_3$ に替えることによって、高陰性のハロゲンフッ素は水素よりも膜の負複屈折値に大きな効果有する。さらに、置換基をかなりコンパクなメチル基からバルキーなアキルエステルに置換すとによって、ポリイミド膜の負複屈折測定値に著しい影響を与える。

表 VI 膜の負複屈折に及ぼすAnの効果

二無水物	ジアミン	2-	2'-	6-	6'-	Δn
6FDA	TFMB	CF,	CF ₃			0.046
6FDA	DMB	СН3	CH ₃			0.040
6FDA	DMBMB	CO ₂ C ₄ H ₉	CO₂C₄H ₉	CH ₃	CH ₃	0.008

後に、表VIIに示したように、ポリイミドのジアミン成分が1-環から2-環に増す、すなわ.主鎖がより剛性に作られる場合の主鎖の剛性効果を比較する。 表 VII

リイミド膜の負複屈折値

二無水物	ジアミン	Δn
1-ring		
6FDA	PPD	0.025
2-rings		
6FDA	TFMB	0.046

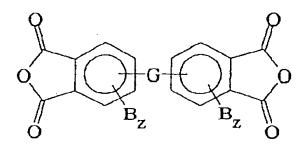
まで検討した結論の実証を第5図および第6図に示す、この場合の広角X-線回折(WAXD9ーンは(BPDA-TFMB) $_{0.5}$ -(PMDA-TFMB) $_{0.5}$ コポリイミドに対する透過おび反射モードで得て、赤道および子午線方向に沿って高配向繊維から得たパターンと比較した、の高配向繊維はChengら(Cheng. Wu, Eashoo,  $Shuand Harrisn Polymer, <math>\underline{32}$ , 1803-1810(1991)の教示を用いて得た。それらの結は、規則化構造におけるC-軸が膜表面に平行であることを示している。鎖の剛性および線状・観点から、この面内配向を結晶のC-軸から分子鎖軸へ広げるのは自然である。の外挿の妥当性はフーリエ変換赤外(FTIR)分光法によって研究した。

の研究に使用できる。伸縮帯(1778 c m⁻¹)はイミドの面に沿って、従って連鎖方向に平行遷移モーメント・ベクトルを有するが、カルボニル基(738 c m⁻¹)の面内および面外変角にミドの面に垂直な遷移モーメント・ベクトルを有する。実際に、この遷移ベクトルが膜表面に完全整列すると、偏光赤外線の吸光度は観察されない筈である。第8図に示すように、コポリド膜の738⁻¹吸収帯は比較的弱い(0.14、任意単位)が1778 c m⁻¹帯738 c m⁻¹帯約2.5倍と強い。弱い738 c m⁻¹帯の観測は、膜のイミド環が膜表面に完全に平行でないたを意味する。PMDA-TFMB組成の増加に伴うこの吸収率吸光度の低下は連鎖の剛性およ状性の増大から生じる面内配向の増大を示す。

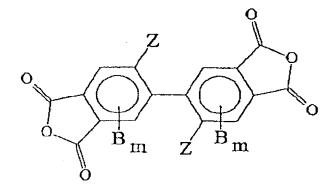
9図も透過電子顕微鏡法および電子回折法による面内配向を示す。この図には、過マンガン酸ウム/リン酸溶液中での腐食後のBPDA-TFMB薄膜を示す。フィブリル形組織がはっきている。電子回折パターンは、結晶のC-軸がフイブリルの方向に平行であることを示し、面向を示す。示されたことは、負複屈折性をもったポリイミドおよびコポリイミド薄膜の改質能る。

れらの教示によって、当業者は重合体の主鎖の剛性、連鎖線状性および連鎖対称性に影響を及基を選択することにより面内配向度の制御、それによる負複屈折量を制御することができる。なくとも2個のベンゼン環を用いたこれまでの全ての二無水物において、二無水物環は置換されった。予想外だったことは、置換基はポリイミド膜の負複屈折に影響を及ぼすのみならず、イミドの溶解度に強い影響を及ぼすことがわかったことである。

IXは、ベンゼン環上の置換基が式(II)に示すように、さらに詳しくは、置換基が2および2′位置にあるときに式(X)に示すように、式(III)のジアミンと共に変わる場合のポリイミドリ負複屈折に及ぼす置換基の影響を示す。









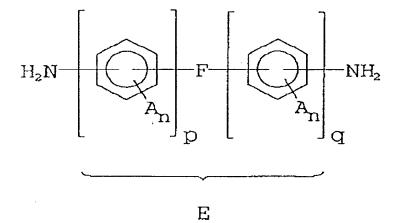


表 IX 二無水物に及ぼすAnの効果

二無水物	ジアミン	$n_{ \cdot }$	n,	Δn
O Dr O O	Etr Etr	1.722	1.633	0.089
O Ar	CF ₃ CF ₃	1.633	1.558	0.075
O DE CONTROL O C	CH ₃ CH ₃	1.704	1.622	0.082

二無水物	ジアミン	n	n _x	Δn
O A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	CH ₃ CH ₃	1.674	1.604	0.070
o o				
o Br	CN CN	1.711	1.623	0.088
O Pr		1.737	1.653	0.084

二無水物	ジアミン	nll	n,	Δn
O Par O O	H,C	1.700	1.604	0.096
o hr o	CH ₃ CH ₃	1.704	1.622	0.082
	сн, осн,	1.676	1.603	0.073

二無水物	ジアミン	n	n,	Δη
°CP, °CP,	CN	1.615	1.549	0.066
	·			
	Br Br	1.622	1.549	0.073
		1.633	1.573	0.060
				100000000000000000000000000000000000000

二無水物	ジアミン	n	n,	Δn
	CH ₃	1.599	1.525	0.074
	CF ₃ CF ₃	1.562	1.497	0.065

こに示されていることは、ジアミンのベンジル環のみならず二無水化物のベンジル環に置換基供することによってポリイミド膜の負複屈折値をさらに変える能力である。表Xは、この付加置換が非置換二無水物類似体と比較したときにいかに負複屈折値に影響を及ぼすかを示す。

表 X 置換対非置換二無水物の比較

二無水物	ジアミン	njj	n ₁	Δn
	CF ₃ CF ₃	1.634	1.540	0.094
O Ar O O	CP ₃ CP ₃	1.633	1.558	0.075

	二無水物			ジァ	7 3	ン		n	n	Δn
0,	°,	D-0-	_	CH,	<b>&gt;</b> —	<b>⟨</b> ○	СН ₃	1.760	1.711	0.149

O Part O O	CH ₃ CH ₃	1.704	1.622	0.082
	CH ₃ CH ₃	1.709	1.598	0.112

二無水物	ジアミン	n _{]]]}	n ₁	Δn
Br Br	CH ₃ CH ₃	1.674	1.604	0.070
	CF ₃	1.634	1.540	0.094
				·
° CF, ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	CF ₃	1.562	1.497	0.066
				·

果について予期しなかったことは、特に置換が2および2′の位置で生じるときに最終ポリイの溶解度が二無水物のベンジル環上の置換によって著しく高くできることである。これは表X (X)

 $\begin{array}{c|c} Z & \\ \hline \\ B_m & Z & B_m \end{array}$ 

示す、二無水物は式(X)で示される:

の場合 n は零そして Z は表 X I に定義されている、ジアミンは式(X VI)で示す(式中の B  $_{1-8}$  ( X VI)

表XIおよびXIIに定義されている):

NMP	S	S	S	S	တ	S	S	S	ß	S	S	Ι
DMAc	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	<b>,</b>
DMSO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Ι	ı
DME	S	S	S	S	S	Н	S	S	S	S	I	I
THIE	S	S	S	S	S	<b>;</b> —1	S	S	S	S	}{	I
アセトン	S	S	S	S	1	<b>,</b>	S	S		<b>}</b> -f	Ι	I
B	1	-	1	}		;	Ü	1	1	l	1	-
$\mathbf{B}_{j}$	!	;	*	ł		CH,	1	OMe	:	3 6	CH3	1
B	1	1	1	l		1	1	ļ	!	;	1	1
Bs	CI	Br	I	$CF_3$	CH,	ľ	CH,	C	Br	$CF_{i}$	;	;
B,	-	ŀ	l	l T	:	1	CI	l	l	ŀ	ŀ	:
B,	!		ł	3	;	1	1	ОМе	;	!	*	
B ₂	]	;	;	;	1	CH,	i	ł	ŀ	!	CH,	;
B	Ü	Br	<b></b> 4	$CF_3$	CH,	1	СН	CI	Br	$CF_3$	l r	1
2	CF,	Ģ,	$CF_3$	$CF_3$	CF,	CF,	$CF_3$	CF,	Ph	Ph	Ph	Н

Phenolic solvents	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S
NMP	S	S	S	S		S	S	S	S	Ī
DMAc	· .	S	S	S	I	S	S	S	S	-
DMSO	S	S	S	S	1	Ø	S	S	S	-
DMF	ß	S	S	S	1	ß		S	S	I
THE	S	S	S	S	1	S		S	S	_
アセトン	I	1	-	S		ī				1
ď	1	;	ı	•	•		:	ט	·	
В,	;	:	:	1.			сн,	;	OMe	OMe
В	;	:	;	•			;	ţ		
B,	CI	Br	1	CF,	CF.	сн,	•	сн,	CI	CI
В,	;		•			;	;	C	1	ŀ
B,	:	1	•			;	:	:	ОМе	OMe
B,	ï	:	ı	i	1	;	CH,	i	1	•
B,	Ü	Br		CF.	CF,	CH,	í	СН,	ō	C

				1000000	<b>X</b>	)				
2	Br	Вг	Br	Br	œ	Br	Br	Br	Br	Н
	-	2	~	4		9	7	•	6	10

無水物の2、2′の位置に置換基を付加的に配置することによるポリイミド可溶化能の意味は IIIの列4に記載のポリイミドの溶解度の比較( $B_1 = B_5 = C F_3$ およびZ = B r)によって容易わかる。ジアミンと二無水物の両方の2、2′の位置に2個の置換基をもったポリイミドはアン、THF、DMF、DMSO、DMAcおよびNMPのような溶媒に可溶性である。Zが存ず、列5に示した同族体のポリイミドはフエノール溶媒のみに可溶性である。

らに、表IIIの列9に示した2個の置換基をもったポリイミド( $B_1 = B_5 = C_1$ 、 $B_3 = B_7 = O_3$ および $Z = B_r$ )はTHF、DMF、DMSO、10DMAcおよびNMPに可溶性である。10に示したZが存在しない同族列のポリイミドはフエノール溶媒を除く全ての有機溶媒に不同なる。

晶補償板第2図は、米国特許第5,196,953号の教示に従って作ったツイスト・ネマック透過形の通常白色の液晶デイスプレイ(LCD)の横断面側面図である。該デイスプレイ光子層52、検光子層46、それらの間に配置されネマチック相の液晶材料から成る液晶層4含む偏光子および検光子は、記号48(図の面における偏光方向を示す)および41(図面にする偏光方向を示す)によって示すように、常時白色デイスプレイの場合にはそれらの偏光方は毎年190°配向している。第1の透明電極15と第2の透明電極14は、液晶層間電源16元で電圧を印加できるように液晶層の両表面に接して配置される。その液晶層はさらに一対のス板18と20の間にはさまれる。液晶層44に近いガラス板18と18の内表面は、バフ研えどで物理的に処理される。基板22と24は上記デイスプレイ層に支持構造を与える。

届デイスプレイ技術においては周知のように、液晶層44の材料がネマチック相で、ガラス板と20の内表面がバフ研磨されそのバフ研磨方向に直角に配向されているとき、液晶材料のデクタnは、無印加電圧時に、ガラス板18に近接する層からガラス板20に接する第2の主表層の領域においてバフ研磨方向に整列する傾向がある。その結果、印加電圧が存在しないとき、入ってくる被偏光光は液晶層を通過する間に90°回転する。ガラス板および液晶層が偏光8および検光子41のような直交偏光子の間に配置されると、偏光子48によって偏光されてスプレイを通過する光(光線26で例示)は検光子41の偏光方向に整列し、従って検光子4通過する。しかし電極18と20に十分な電圧が印加されると、印加電界によって液晶材料のレクタは電界と平行に整列される傾向にある。液晶材料がこの状態にあると、偏光子48を通た光(光線28で示す)は検光子41によって消される。従って、印加された電極対はデイスイの暗領域を与え、一方電界を印加されないデイスプレイの領域を通る光は照明領域を与える、晶デイスプレイ技術において周知のように、所定の組合せで活性化された適当なパターンの電がよりに利用して英数字やグラフ情報を表示することができる。

イスプレイの偏光子層と検光子層間に多層薄膜補償板30を配置して広範囲の視角に渡って液イスプレイの視覚特性を向上させている。補償板30は第1の屈折率をもった第1の系列層と1系列層と交互に配置の第2の屈折率をもった第2の系列層を含む。該第1および第2の屈折びに第1および第2系列の層の厚さの値は、該多層の位相リタデーションが液晶層の位相リタションと大きさが同じで符号が逆になるように選ぶ。多層30の拡大図を第3図に横断側面図す。この図は第1の厚さ $d_1$ をもった第1の系列層32、34、36……および第2の厚をもった第2の系列層38、40、42……を示す。光学薄膜の当業者は理解されるように

発明の概念を効果的に説明するために、層の厚さは多層の中間部に破線で示したように実際の の寸法よりも誇張されている。

上説明した望ましい実施態様は第1および第2の光学材料から成る2系列の交互層を有する多。 償器を含むが、多層補償器の概念は同様に3種以上の材料の周期層構造並びに特定材料の種々の厚さが異なる多層にも適用できる。さらに、本発明の概念は反射形並びに透過形の液晶デイレイにも適用できる。

れまでに認識されなかったことは、補償器30内で負複屈折薄膜の組成を本発明のポリイミドをること、それを必要な負複屈折値に変えれること、必要な配向を得るために伸張に頼る費用:いこと、さらにサワイアのような無機質の複屈折結晶製する必要がないことである。

発明から利益を得ることができる別の型の液晶デイスプレイはスーパーツイスト・ネマチックであり、これは電圧応答特性を示し簡単な多重化によるアドレッシングを可能にし、それによ活性マトリックス・アドレッシングに伴う高価で製造困難性を回避する。スーパーツイスト構えマチック液晶材料にキラル添加物をドーピングして総ねじれ角270°のセルを与えることって得られる。スーパーツイスト・ネマチックセルは典型的に常時黒の機器構成に使用され、しば常時黒のデイスプレイに上記補償技術を用いる。しかしながら、かかるセルは常時白モー動作させることもできる、そしてかかる常時白のスーパーツイスト・デイスプレイは本発明の補償板の付加によって視角の分野でも有利である。その上、本発明の補償機構は、動作の一部でホメオトロピック整列状態を用いる全ての液晶デイスプレイに広く応用できる。例えば、強いような他のタイプの液晶デイスプレイは、本発明によりCー軸対称を示す整列状態において、視角を得ることによって改善することができる。

発明の別の実施態様において、第4図は米国特許第5,138,474号の教示に従って作っまる。最ティスプレイの斜視図を示す。該ディスプレイは液晶セル10、それぞれ正および負の固有が値をもった膜7、8、を含む構造を有し、2枚の偏光シート1、9の間に対向して保持され。さらに、液晶セル10は2枚の基板2、6、2つの透明電極3、5、および該電極の間に保証れた液晶層4を含み、膜7と8は液晶セル10と観察者の側に設けられる偏光シート9の間にされる。

記のように、負の固有複屈折薄膜層は負の固有複屈折性を有する重合体の少なくとも 1 軸方向張させた膜にする必要がなく、むしろその負屈折薄膜層を本発明のポリイミドすることができ、そしてそれは必要な負複屈折値に変えることができ、かつ必要な配向を達成するために伸張減る必要がない。

発明は能動マトリックス・デイスプレイ集中してきたが、本発明をそれに限定する必要はない、際に、能動および受動デイスプレイ領域の両方を有する液晶デイスプレイに等しく適用できる能動領域は典型的に二色性又は他の液晶の選択的付勢によって提供され、受動領域はマスクにってつくられる。能動および受動領域の両方を有するデイスプレイ・セルの1例は米国特許第,130,827号に開示されている。能動および受動マトリックス成分の別の例は米国特許,128,782号に見られる。完全に受動デイスプレイ領域を組み込むデイスプレイはこの1部である。

国特許第5,130,827号において検討され、第10図に示したように、受動および能動スプレイ領域を有する液晶デイスプレイは一般に70で示す。該デイスプレイ70はアーチ状|素子バーグラフ部72とデジタル読取り部73を含み、両者は能動マトックスデイスプレイで、該デイスプレイはさらにパラメーター確認マーキング74、測定マーキング76のパラメー単位、およびバーマーキング78を含み、それらは全て受動である。示した特定の表示はエンの入口タンビン温度(1TT) Cを示す。温度が変化すると、正確な温度表示をするためにア状バーグラフ部72とデジタル読取り部73が変化する。受動表示部74、76および78はよらない。デイスプレイの能動部72、73と受動部74、76および78は共に第4図に示し

部光源11によって照らされる。

11図おいて液晶デイスプレイセルは参照番号80で総称する。周知のように、該セルは前面ス板81と背面ガラス板82から成る。ガラス板81と82は互に一定の間隔を有し、その25ガラス板の間にシールビード83が密閉キャビティ84を形成する。キャビテイ84は二色性晶混合体を充てんされる。そして複数の電極86がアーチ状バーグラフ・パターンに配列され。20、複数の電極88が3つの8字パターンに配列される。使用時、電極86はトレース87つて付勢されてITTのアーチ状バーグラフ読取りを与え、電極88はトレース89によって、されてITTのデジタル数字の読取りを与える。

色性の液体はキャビテイ84内に拘束されて、デイスプレイの全領域より実質的に小さい能動^たを与える。

イスプレイの残部はデイスプレイの全領域の実質部を占める受動領域91である。該受動領域 色性液体を含まないデイスプレイ領域として定義できる。

2のシールビード93は、第2のキャビテイ94を設けるためにデイスプレイの外周部の回りけて前後のガラス板81と82を一緒に固定する。場合によって第2のキヤビテイ94に指標和した流体を充てんして指標調和流体の領域および2つのシールビード領域に83と93(しば透明である)の領域における外観が均一であるデイスプレイを提供することが望ましい。したながら、第2のキヤビテイ94に指標調和流体を使用することは任意であって、必要ならば省とる。別の実施態様において、第2のキヤビテイ94は着色の光透過性流体を充てんしてデイレイの受動部に色を与えることができる。

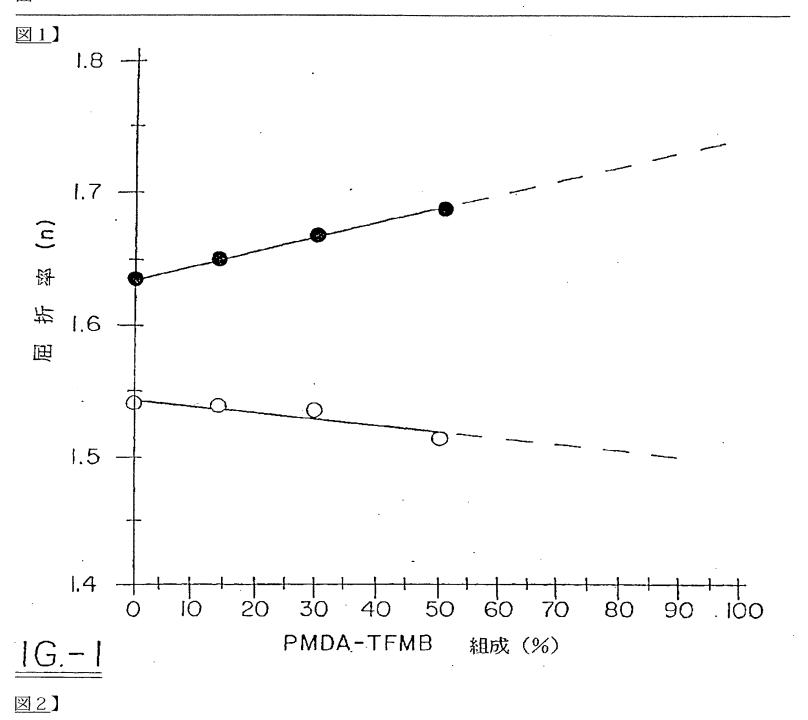
12図は、第11図の液晶セルと併用できるマスク100を示す。マスク100は矩形カットト(切抜部)101、アーチ状カットアウト102、マーキング74、76および78、およ透明バックグランド部106から成るカットアウト101および102は、マスク100を液ル80の前面ガラス板へ配置したときに第8図の素子88および第11図に示した液晶セル8アーチ状バーグラフ素子86にそれぞれ整合した配置される。マーキング74、76および7密閉キヤビテイ84の外周を越えてデイスプレイの受動領域と整合される。トレース87およ9の一部および全部はマスクのマーキング74、76および78と整合するが、トレースは周にのよびであり、従って背面光源111からの光はデイスプレイの受動領域を通過してマーキ74、76および78を照明する。マスクのマーキングは、必要に応じて透明のまま又は着色ことができる。1例として、数字マーキング76とパラメーター確認マーキングを白、点967の間のバー・マーキング78を緑、そして点97と98の間の厚い黄マーキングそして点99間の厚い赤マーキングにすることができる。マスクの不透明バックグランド領域106は一キング部74、76および98にコントラストがある限り黒又は必要な全ての色にすることきる。

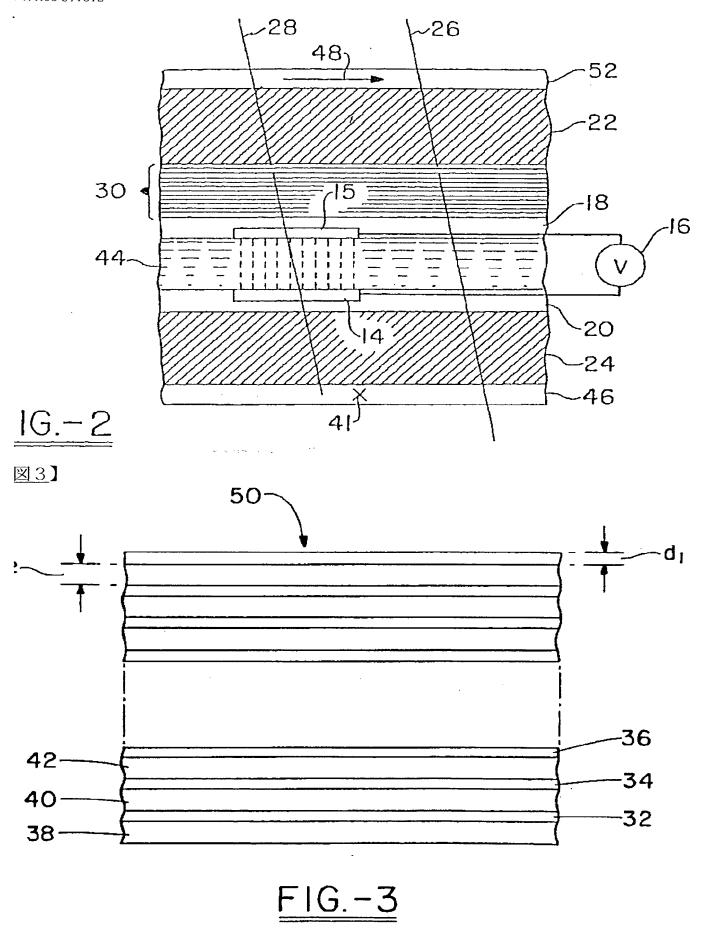
13図はハウジング108から取り外した液晶デイスプレイのダイヤル表示器の分解斜視図で、マスク100は液晶デイスプレイセル80の前面ガラス81に隣接配置され、トランスフレ110は背面ガラス隣接して配置される。トランスフレクタ110は、液晶デイスプレイの前ら入る光が反射して該液晶デイスプレイを通過する反射モード又はトランスフレクタ110が後に配置のランプ111用光拡散器である受動モードにおいて液晶デイスプレイセル80用光器として作用する。

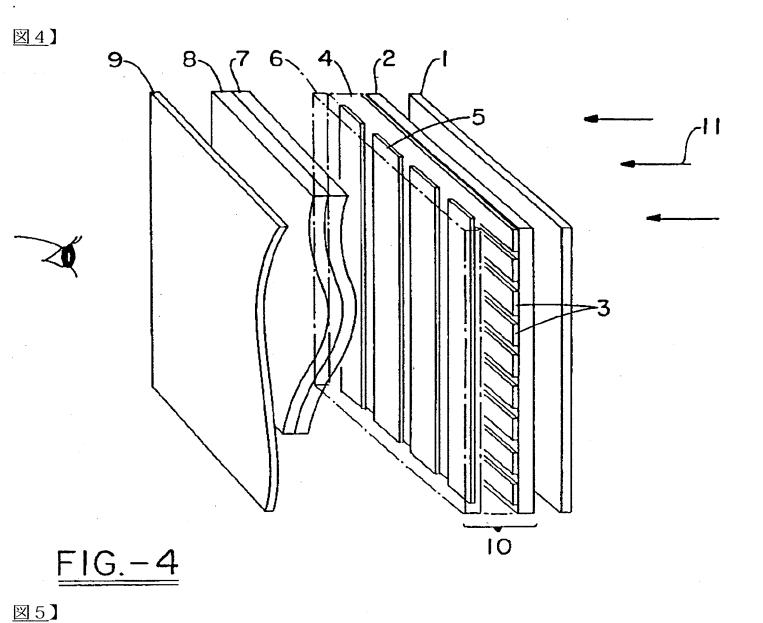
示のマスク100は液晶デイスプレイ80の前面に配置されているけれども、フアントム外郭、18で示したようデイスプレイとトランスフレクタ110間の液晶デイスプレイの後面に配置てともできる。いずれの位置においても、マスクは不透明な領域106におけるトランスフレ110からの光を遮断し、光をマーキング部74、76および78そしてカットアウト部10102を通過させる。カットアウト101および102に現われるトランスフレクタ110か光はさらに中央キヤビテイ84内の二色性液晶によって制御される。

のように、カットアウト101と102に現われる情報は変わるが、マーキング部74、76 び78に現われる情報は変わらない。本発明の使用により、別のパラメーター表示のために別っ スク100で同一のアーチ状バーグラフ電極86およびデジタル数字電極88を使用できる。 上好適な実施態様によって本発明を記載したが、本明細書を読み理解することによって本願明; および請求の範囲内において種々の改良および変更がありうることは明らかである。

面







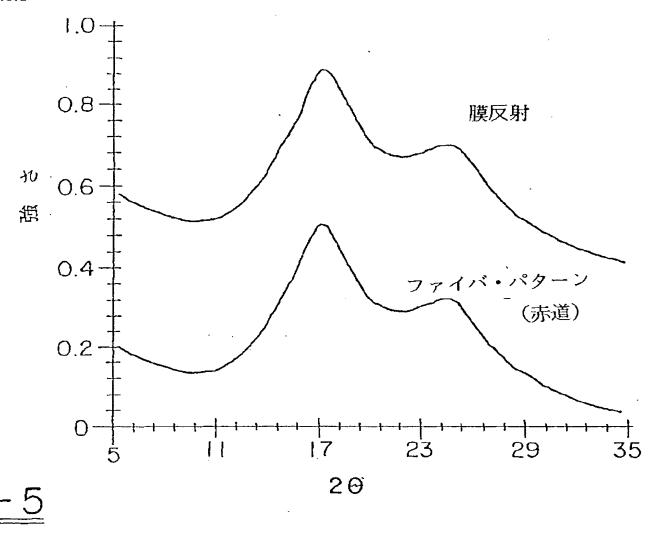
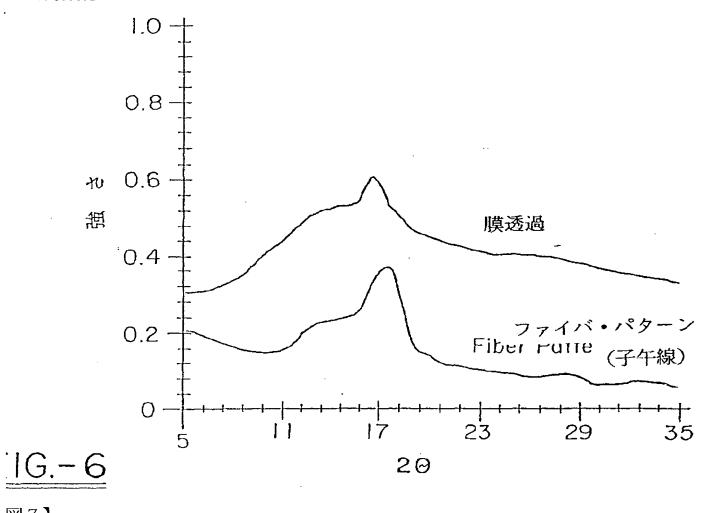
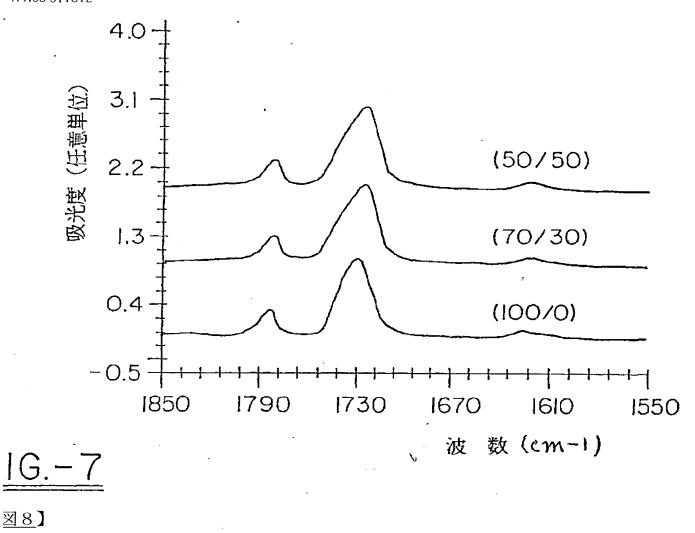
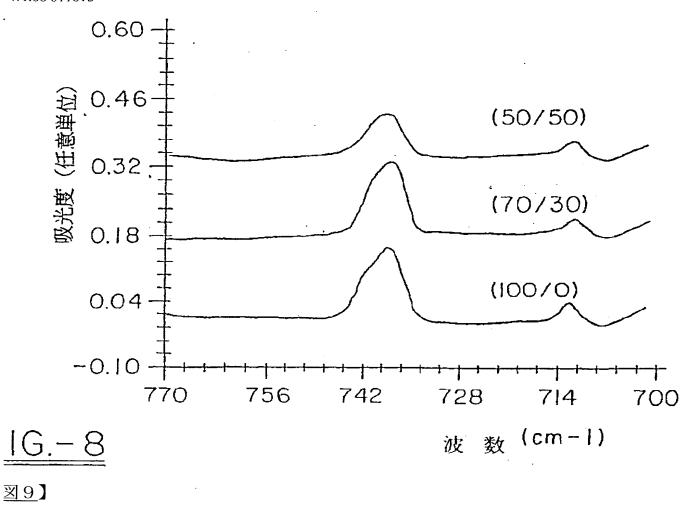


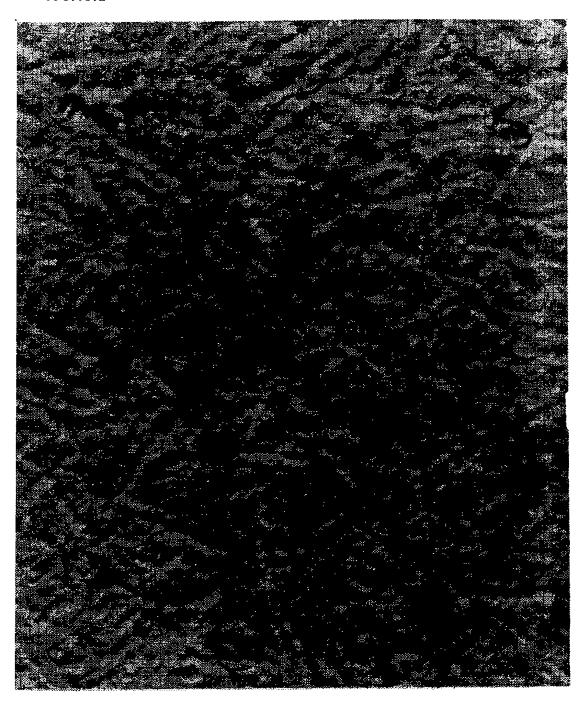
図6】

図7]



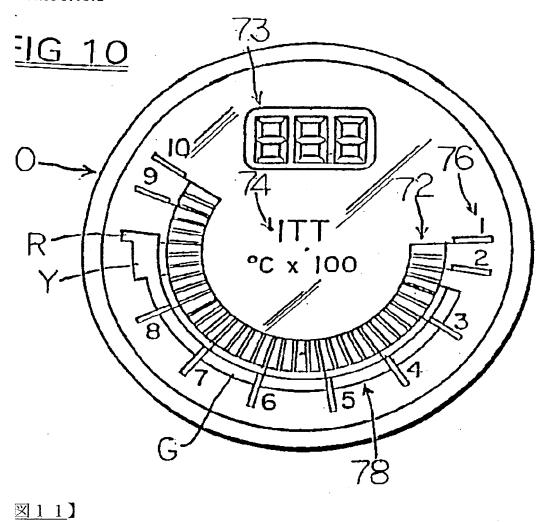






<u>FIG.-9</u>

図10]



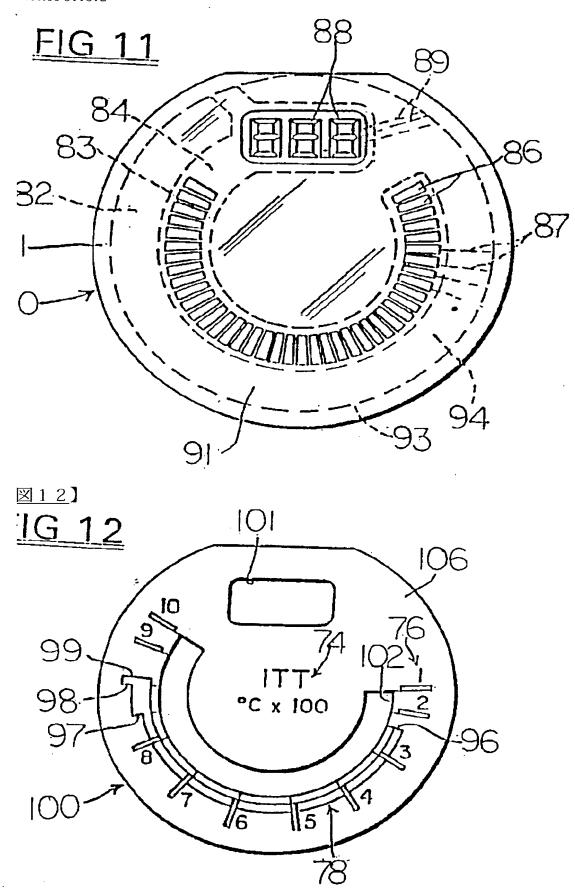


図13】

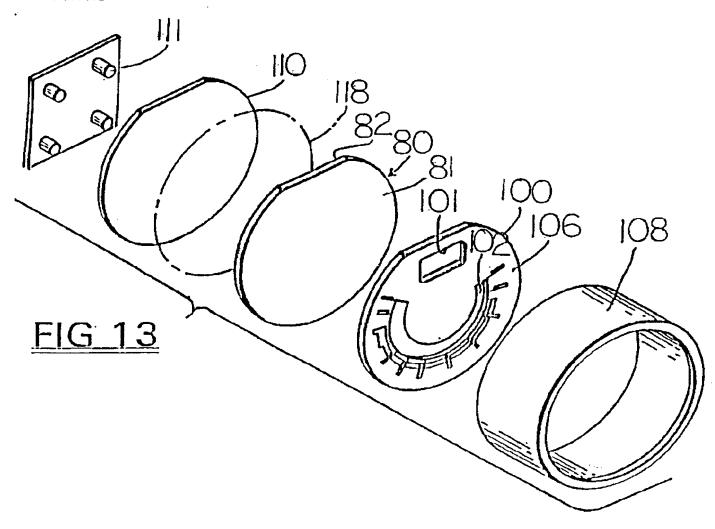


図14】 Y YELLOW

R RED B BLACK B GREEN

<u>IG 14</u>